(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2002-363209 (P2002-363209A)

(43)公開日 平成14年12月18日(2002.12.18)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C08F	2/50		C08F	2/50		2H025
G03F	7/004	514	G03F	7/004	514	2H096
	7/031			7/031		4J011
	7/26	5 1 1		7/26	511	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 42 頁)

(21)出願番号	特顏2001-172465(P2001-172465)	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社		
(22)出顧日	平成13年6月7日(2001.6.7)	(72)発明者	神奈川県南足柄市中沼210番地 杉山 武勝 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内		
		(72)発明者	永田 幸三 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内		
		(74)代理人	100079049 弁理士 中島 淳 (外3名)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光重合性組成物及びそれを用いた記録材料

(57) 【要約】

)

【課題】 可視~赤外光に対して高感度の光重合性組成物、該光重合性組成物を含み、高感度、鮮明で高コントラストな画像を形成しうる記録材料を提供する。

【解決手段】 重合可能な化合物と、下記一般式(1)で表される化合物の少なくとも1種とを含有する光重合性組成物 $[R^1: 水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基、R^2、R^3: 水素原子、アルキル基、アラルキル基、アラルキル基、アラルキル基、アリール基、アルキールオキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、アルキールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基;<math>X: 水素原子、アルキル基、アルキルチオ基、アリールチオ基;<math>X: 水素原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルケニルオキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキールオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキールオキシスはハロゲン原子、<math>X: 5~6$ 員の含窒素複素環を形成する原子団〕である。

【化1】

一般式 (1)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重合可能な化合物と、下配一般式(1) で表される化合物の少なくとも1種とを含有することを特徴とする光重合性組成物。

(化1]

}

一般式 (1)

【一般式(1)中、R¹は、水素原子、置換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、又はアラルキル基を表し、R²及びR³は、それぞれ独立に水素原子、置換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基、アリール基、アルキルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルチオ基、アルケニルチオ基、アルキニルチオ基、アラルキルチオ基、アルケニルチオ基を表し、R²とR³とが20連結して環を形成してもよい。Xは、水素原子、アルキル基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキールオキシ基、アルキルアミノ基、又はハロゲン原子を表す。Yは、5~6員の含窒素複素環を形成する原子団を表す。〕

【請求項2】 重合可能な化合物、一般式(1)で表される化合物、及び一般式(1)で表される化合物と相互作用してラジカル又はカチオンを発生し得る化合物を含有する請求項1に記載の光重合性組成物。

【請求項3】 ラジカル又はカチオンを発生し得る化合物が、有機ホウ素化合物、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、鉄アレン錯体、Sートリアジン誘導体、有機過酸化物、チタノセン、トリアリールイミダゾール二量体及びアジニウム塩より選択される少なくとも一種である請求項2に記載の光重合性組成物。

【請求項4】 ラジカル又はカチオンを発生し得る化合物が、トリアリールイミダゾール二量体及び有機ホウ素化合物である請求項2に記載の光重合性組成物。

【請求項5】 重合可能な化合物がエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物であり、ラジカル又はカチ 40 オンを発生し得る化合物が、トリアリールイミダゾール二量体及び/又は有機ホウ素化合物である請求項2に記載の光重合性組成物。

【請求項6】 有機ホウ素化合物が、下記一般式(A)で表される化合物である請求項3から5のいずれか1項に記載の光重合性組成物。

[化2]

(一般式(A)中、Ra¹、Ra²、Ra³、及びRa⁴は、それぞれ独立に脂肪族基、芳香族基、複素環基、又はSi(Ra⁵)(Ra⁶)-Ra⁷を表し、Ra⁵、Ra⁶、及びRa⁷は、それぞれ独立に脂肪族基、芳香族基を表す。G⁺は、陽
 イオンを形成し得る基を表す。]

【請求項7】 支持体上に記録層を有してなり、該記録層が、発色成分Aと、該発色成分Aと反応して発色させる部位を有する発色成分Bと、請求項1から6のいずれかに記載の光重合性組成物と、を少なくとも含有することを特徴とする記録材料。

【請求項8】 重合可能な化合物の少なくとも一つが発 色成分Bである請求項7に記載の記録材料。

【請求項9】 重合可能な化合物が、同一分子内に前記 発色成分AとBとの反応を抑制する部位を有する発色抑 制化合物である請求項7に記載の記録材料。

【請求項10】 発色成分Aが、マイクロカプセルに内包されている請求項7から9のいずれか1項に記載の記録材料。

【請求項11】 中心波長入1の光に感光する第1の記録層、中心波長入2の光に感光し第1の記録層と異なる色に発色する第2の記録層、・・・、中心波長入1の光に感光し第1、第2、・・・、及び第i-1の記録層と異なる色に発色する第iの記録層の順に積層された多層構造を有する請求項7から10のいずれか1項に記載の30 記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インキ、ホログラム、プルーフ、封止剤、接着剤、平板印刷、樹脂凸版、フォトレジスト等をはじめとする広い分野で好適に使用可能な光重合性組成物及び記録材料に関し、詳しくは、紫外光のみならず可視光~赤外光に対して高感度に感応しうる新規な光重合性組成物、及び現像液等の使用が不要、かつ廃棄物の発生のない完全ドライの処理系で白黒乃至カラーの画像を形成しうる記録材料に関する。

[0002]

【従来の技術】光重合性組成物は、基本的に光重合開始 剤と分子中にエチレン性不飽和結合を2個以上含有する 付加重合可能な化合物(以下、「多官能性モノマー」と 称する。)を含み、光を照射すると硬化し、粘着性が変 化したり、溶媒に不溶化する。これらの性質を利用し て、写真、印刷、金属表面加工、インキ等に広く利用さ れている。光重合性組成物の機能や応用例は多くの成書 に記載されている。例えば、J. Kosar著「Lig 50 ht Sensitive Systems」(J. W

iley & Sons, New York, 1965年, 158~193頁) や、K. I. Jacobson, R. E. Jacobson著「Imaging Systems」(J. Wiley & Sons, New York, 1976年, 181~222頁) 等に詳しい。

【0003】また、近年、光重合性組成物を利用した画像形成法として、光重合性組成物をマイクロカプセルに内包した感光性マイクロカプセル利用の画像形成システムが提案されている。例えば、特開昭57-124343号、特開昭57-179836号、特開昭57-197538号の各公報には、ビニル化合物及び光重合開始剤よりなる光重合性組成物と色素を含むマイクロカプセルを塗設した発色シートを露光後受像シートと重ねて全体に圧力を加えることによる色素画像の形成方法が開示されている。

【0004】さらに、特開平3-87827号公報及び特開平4-211252号公報には、2成分を含有する感光感熱発色記録材料が記載され、2成分のうち一方をマイクロカプセルに内包し、他方を光硬化性組成物の硬化性化合物とするか、あるいは他方を光硬化性組成物とともにマイクロカプセル外に含有させる記録材料が開示されている。また、後者の記録材料では、電子供与性の無色染料を内包するマイクロカプセルと、該マイクロカプセルの外に電子受容性化合物、重合性ビニルモノマー及び光重合開始剤を含有する光硬化性組成物とを含有する層を設けた感光感熱記録材料が例示されている。

【0005】上記のように、光重合性組成物を利用した記録材料は、現像被等を用いることなく完全ドライ方式で画像記録が可能であり、廃棄物の発生がない点で、環 30 境上、非常に好ましいものである。ところで、感光性記録材料を画像記録する場合に、UV光、短波可視光のみならず、安価な赤外レーザーや緑色~赤色光を利用できれば有利である。しかしながら、光重合性組成物を利用した記録材料では、紫外光には感光するが、可視光~赤外光には感光しない、あるいは感光してもその感度が十分でないものが多く、その結果、形成画像が不鮮明となったり、画像部と非画像部のコントラストが低くなる場合があり、更なる高感度化が望まれている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明は、紫外光のみならず可視光~赤外光に対して高感度に感応しうる光重合性組成物を提供することを目的とする。また、本発明は、現像液等の使用が不要、かつ廃棄物の発生のない完全ドライの処理系において、紫外光のみならず可視光~赤外光を用いた高感度な画像記録が可能で、鲜明で高コントラストな白黒乃至カラーの画像を形成しうる記録材料を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため の手段は、以下の通りである。

<1> 重合可能な化合物と、下記一般式(1)で表される化合物の少なくとも1種とを含有することを特徴とする光重合性組成物である。

[8000]

[化3]

一般式 (1)

$$\bigvee_{\substack{N\\ P^1}}^{X} \bigcap_{\substack{O \\ O}}^{P^3} P^2$$

【0009】〔一般式(1)中、R¹は、水素原子、置換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、又はアラルキル基を表し、R²及びR³は、それぞれ独立に水素原子、置換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アルキールオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキールオキシ基、アルキルチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオ基、アルキールチオーの。Xは、水素原子、アルキール基、アルキールオキシ基、アルキール基、アルキール基、アルキールオキシ基、アルキール基、アルキールオキシ基、アルキールスキシ基、アルキールスキシーで、アルキールステークを表す。Yは、5~6員の含窒素複素環を形成する原子団を表す。】

【0010】<2> 重合可能な化合物、一般式(1)で表される化合物、及び一般式(1)で表される化合物 と相互作用してラジカル又はカチオンを発生し得る化合物を含有する前記<1>に記載の光重合性組成物である。前記ラジカル又はカチオンを発生し得る化合物は、ラジカル及びカチオンの少なくとも一方を発生し得る化合物である。

【0011】<3> ラジカル又はカチオンを発生し得る化合物が、有機ホウ素化合物、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、鉄アレン錯体、Sートリアジン誘導体、有機過酸化物、チタノセン、トリアリールイミダゾールニ量体及びアジニウム塩より選択される少なくとも一種である前記<2>に記載の光重合性組成物である。

【0012】 <4> ラジカル又はカチオンを発生し得る化合物が、トリアリールイミダゾール二量体及び有機ホウ素化合物である前記 <2> に記載の光重合性組成物である。

【0013】<5> 重合可能な化合物がエチレン性不 飽和結合を有する重合可能な化合物であり、ラジカル又 はカチオンを発生し得る化合物が、トリアリールイミダ 50 ゾール二量体及び/又は有機ホウ素化合物である前記<

2>に記載の光重合性組成物である。

【0014】 <6> 有機ホウ素化合物が、下記一般式 (A) で表される化合物である前記<3>から<5>の いずれかに記載の光重合性組成物である。

[0015]

【化4】

[0016] [一般式 (A) 中、Ra1、Ra2、Ra3、及 びR24は、それぞれ独立に脂肪族基、芳香族基、複素環 基、又はSi(Ra5)(Ra6)-Ra7を表し、Ra5、Ra6、 及びR_a7は、それぞれ独立に脂肪族基、芳香族基を表 す。G⁺は、陽イオンを形成し得る基を表す。〕

【0017】 < 7 > 支持体上に記録層を有してなり、 該記録層が、発色成分Aと、該発色成分Aと反応して発 色させる部位を有する発色成分Bと、前記<1>~<6 含有することを特徴とする記録材料である。

【0018】 <8> 重合可能な化合物の少なくとも一 つが発色成分Bである前記<7>に記載の記録材料であ る。

< 9> 重合可能な化合物が、同一分子内に前記発色成 分AとBとの反応を抑制する部位を有する発色抑制化合 物である前記<7>に記載の記録材料である。

<10> 発色成分Aが、マイクロカプセルに内包され ている前記<7>~<9>のいずれかに記載の記録材料

【0019】<11> 中心波長 \(\lambda\)1 の光に感光する第 1の記録層、中心波長λ2の光に感光し第1の記録層と 異なる色に発色する第2の記録層、・・・、中心波長入 iの光に感光し第1、第2、・・・、及び第i-1の記 録層と異なる色に発色する第 i の記録層の順に積層され た多層構造を有する前記<7>~<10>のいずれかに 記載の記録材料である。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明の光重合性組成物において は、重合可能な化合物と、分光増感色素として、以下に 示す一般式(1)で表される化合物とを含有することを 特徴とする。また、本発明の記録材料においては、支持 体上の記録層が発色成分等と共に前記本発明の光重合性 組成物を含有することを特徴とする。以下、本発明の光 重合性組成物、及び記録材料について詳細に説明する。

【0021】<光重合性組成物>本発明の光重合性組成 物は、重合可能な化合物と下記一般式(1)で表される 化合物を少なくとも含有してなり、必要に応じて、他の 成分を含有してなる。

【0022】(重合可能な化合物)前記重合可能な化合 50 に、不飽和オリゴマーの例として、不飽和ポリエステル

物としては、特に制限はなく、構造中に重合可能な部位 を有する低分子量 (モノマー性) ~高分子量 (オリゴマ 一性) のいずれであってもよく、目的に応じて適宜選択 することができる。具体的には、例えば、分子中に少な くとも1つのエチレン性不飽和二重結合を有する化合 物、エポキシ化合物、環状エーテル化合物、オキセタン 化合物、環状チオエーテル化合物、スピロオルソエステ ル化合物、スピロオルソカーボネート化合物等が挙げら れる。

【0023】中でも、分子中に少なくとも1つのエチレ ン性不飽和二重結合を有する化合物が好ましく、例え ば、アクリル酸エステル類、アクリルアミド類等のアク リル酸及びその塩、メタクリル酸エステル類、メタクリ ルアミド類等のメタクリル酸及びその塩、無水マレイン 酸、マレイン酸エステル類、イタコン酸、イタコン酸エ ステル類、スチレン類、ビニルエーテル類、ビニルエス テル類、N-ビニル複素環類、アリールエーテル類、ア リルエステル類、マレイミド類等が挙げられる。

【0024】二重結合を有するモノマーとしては、例え >のいずれかに記載の光重合性組成物と、を少なくとも 20 ば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ブチル アクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、イソボルニルアクリレ ート、メチルメタクリレート又はエチルメタクリレート 等のアルキル若しくはヒドロキシアルキルアクリレート 又はメタクリレートなどが挙げられる。また、シリコー ンアクリレートも有利である。そのほか、アクリロニト リル、アクリルアミド、メタクリルアミド、Nー置換さ れた(メタ)アクリルアミド、酢酸ビニルのようなビニ ルエステル、イソブチルピニルエーテルのようなビニル 30 エーテル、スチレン、アルキル-及びハロスチレン、N - ビニルピロリドン、塩化ビニル又は塩化ビニリデンな どが挙げられる。

> 【0025】二個、又はそれ以上の二重結合を含むモノ マーとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレ ングリコール、ネオペンチルグリコール、ヘキサメチレ ングリコール又はビスフェノールAなどのジアクリレー ト、及び4、4'ービス(2-アクリロイルオキシエト キシ) ジフェニルプロパン、トリメチロールプロパント リアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレー ト又はテトラアクリレート、ビニルアクリレート、ジビ ニルベンゼン、ジビニルスクシネート、ジアリルフタレ ート、トリアリルホスフェート、トリアリルイソシアヌ レート又はトリス(2-アクリロイルエチル)イソシア ヌレート等が挙げられる。

> 【0026】比較的高分子量(オリゴマー性)の多不飽 和化合物の例としては、(メタ)アクリル基を有するエ ポキシ樹脂、(メタ)アクリル基を有するポリエステ ル、ビニルエーテル又はエポキシ基を含むポリエステ ル、ポリウレタン及びポリエーテルが挙げられる。更

40

樹脂であって、通常マレイン酸、フタル酸及び1種又は それ以上のジオールから製造され、約500~3000 の分子量を有するものが挙げられる。加えて、ビニルエ ーテルモノマー及びオリゴマー、及びポリエステル、ポ リウレタン、ポリエーテル、ポリピニルエーテル及びエ ポキシ主鎖を有するマレート終末されたオリゴマーを用 いることも可能である。特に適したものは、ピニルエー テル基を有するオリゴマーとWO90/01512に記 載のポリマーの組合わせである。また、ビニルエーテル 及びマレイン酸官能化されたモノマーのコポリマーもま 10 た適している。この種の不飽和オリゴマーはプレポリマ ーとして属することもできる。

【0027】特に適したものの例としては、エチレン性 不飽和カルボン酸及びポリオール又はポリエポキシドの エステル、及び主鎖又は側鎖においてエチレン性不飽和 基を有するポリマー、例えば不飽和ポリエステル、ポリ アミド、ポリウレタン及びそれらのコポリマー、アルキ ド樹脂、ポリブタジエン及びブタジエンコポリマー、ポ リイソプレン及びイソプレンコポリマー、側鎖において (メタ) アクリル基を含むポリマー及びコポリマー、並 20 びに、1種又はそれ以上のそのようなポリマーの混合物 である。

【0028】前記エチレン性不飽和カルボン酸として は、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、 イタコン酸、ケイ皮酸、及びリノール酸若しくはオレイ ン酸のような不飽和脂肪酸等が挙げられる。中でも、ア クリル酸、メタクリル酸が好ましい。

【0029】前記ポリオールとしては、芳香族及び、特 に脂肪族及び環式脂肪族ポリオールが好適である。その ほか、好適なポリオールとして、ポリマー鎖又は側鎖に 30 おいてヒドロキシル基を含むポリマー及びコポリマー (例えば、ポリビニルアルコール及びそれらのコポリマ 一又はポリヒドロキシアルキルメタアクリレート又はそ れらのコポリマー)、ヒドロキシル末端基を有するオリー ゴエステル等が挙げられる。前記ポリエポキシドとして は、例えば、上記ポリオール、特に芳香族ポリオール、 及びエピクロロヒドリンをベースとするものが挙げられ

)

【0030】前記芳香族ポリオールとしては、例えば、 ヒドロキノン、4,4'-ジヒドロキシジフェニル、 2, 2-ジ(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、ノボ ラック及びレゾルシンが挙げられる。

【0031】前記脂肪族及び環式脂肪族ポリオールの例 としては、好ましくは2~12個の炭素原子を有するア ルキレンジオール (例えば、エチレングリコール、1, 2-又は1, 3-プロパンジオール、1, 2-、1, 3-又は1, 4-ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘ キサンジオール、オクタンジオール、ドデカンジオー ル、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール 等)が挙げられ、より好ましくは $200\sim1500$ の分 50 くは $2\sim6$ 個、特に $2\sim4$ 個のアミノ基を有する芳香

子量を有する、ポリエチレングリコール、1,3-シク ロペンタンジオール、1,2-、1,3-又は1,4-シクロヘキサンジオール、1,4-ジヒドロキシメチル シクロヘキサン、グリセロール、トリス (β-ヒドロキ シエチル) アミン、トリメチロールエタン、トリメチロ ールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリス リトール、ソルビトール等が挙げられる。

【0032】ポリオールは、1種のカルボン酸で又は異 なる不飽和カルボン酸で部分的に又は完全にエステル化 されることができ、そして部分エステルにおいて遊離ヒ ドロキシル基は変性されることができ、例えば他のカル ポン酸でエーテル化又はエステル化され得る。

【0033】エステルとしては、例えば、以下のものが 挙げられる。即ち、トリメチロールプロパントリアクリ レート、トリメチロールエタントリアクリレート、トリ メチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロー ルエタントリメタクリレート、テトラメチレングリコー ルジメタクリレート、トリエチレングリコールジメタク リレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、 ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエリスリ トールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ アクリレート、ジペンタエリスリトールジアクリレー ト、ジペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペン タエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリス リトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトール ヘキサアクリレート、トリペンタエリスリトールオクタ アクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレー ト、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ジペン タエリスリトールジメタクリレート、ジペンタエリスリ トールテトラメタクリレート、

【0034】トリペンタエリスリトールオクタメタクリ レート、ペンタエリスリトールジイタコネート、ジペン タエリスリトールトリスイタコネート、ジペンタエリス リトールペンタイタコネート、ジペンタエリスリトール ヘキサイタコネート、エチレングリコールジアクリレー ト、1、3-ブタンジオールジアクリレート、1、3-ブタンジオールジメタクリレート、1,4-ブタンジオ ールジイタコネート、ソルビトールトリアクリレート、 ソルピトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトー 40 ルー変性トリアクリレート、ソルビトールテトラメタク リレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソルビト ールヘキサアクリレート、オリゴエステルアクリレート 及びメタクリレート、グリセロールジアクリレート及び トリアクリレート、1、4-シクロヘキサンジアクリレ ート、200~1500の分子量を有するポリエチレン グリコールのピスアクリレート及びピスメタクリレー ト、又はそれらの混合物。

【0035】また、前記重合可能な化合物として適した ものは、同一の又は異なる不飽和カルポン酸と、好まし

族、環式脂肪族及び脂肪族ポリアミンとのアミドであ る。そのようなポリアミンの例としては、エチレンジア ミン、1,2-又は1,3-プロピレンジアミン、1, 2-、1,3-又は1,4-プチレンジアミン、1,5 ーペンチレンジアミン、1、6ーヘキシレンジアミン、 オクチレンジアミン、ドデシレンジアミン、1,4-ジ アミノシクロヘキサン、イソフォロンジアミン、フェニ レンジアミン、ピスフェニレンジアミン、ジーβ-アミ ノエチルエーテル、ジエチレントリアミン、トリエチレ ンテトラミン、ジ (β-アミノエトキシ) -又はジ (β -アミノプロポキシ) エタンである。その他、好ましく は側鎖においてさらなるアミノ基を有するポリマー及び コポリマー、及びアミノ末端基を有するオリゴアミドが 好適である。そのような不飽和アミドの例はメチレンビ スアクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンピスアクリ ルアミド、ジエチレントリアミントリスメタクリルアミ ド、ビス (メタクリルアミドプロポキシ) エタン、β-メタクリルアミドエチルメタクリレート及びN-[(β ーヒドロキシエトキシ) エチル] アクリルアミドなどで

【0036】適した不飽和ポリエステル及びポリアミド は、例えば、マレイン酸から及びジオール又はジアミン から誘導される。マレイン酸のいくつかは他のジカルボ ン酸に置き換えることができる。それらはエチレン性不 飽和コモノマー、例えばスチレンと一緒に使用されるこ とができる。ポリエステル及びポリアミドは、ジカルボ ン酸から、エチレン性不飽和ジオール又はジアミンか ら、特に相対的に長鎖、例えば、6~20個の炭素原子 を有するものから誘導され得る。ポリウレタンの例とし ては、飽和又は不飽和ジイソシアネート及び不飽和、又 30 はそれぞれ飽和のジオールから構成されるものが挙げら れる。

【0037】ポリブタジエン及びポリイソプレン及びそ れらのコポリマーは既知である。適したコモノマーの例 は、オレフィン、例えばエチレン、プロペン、ブテン及 びヘキセン、 (メタ) アクリレート、アクリロニトリ ル、スチレン又は塩化ビニルである。側鎖において(メ タ) アクリレート基を有するポリマーも同様に既知であ る。例えば、ノボラックをベースとするエポキシ樹脂と (メタ) アクリル酸との反応生成物として得ることがで き、又はビニルアルコール若しくは(メタ)アクリル酸 とエステル化されたそのヒドロキシアルキル誘導体との ホモー若しくはコポリマーであることができ、又はヒド ロキシアルキル (メタ) アクリレートでエステル化され た (メタ) アクリレートのホモー若しくはコポリマーで あり得る。

【0038】前記重合可能な化合物は、光重合性組成物 の用途に応じて、その構造中に他の機能を発現する部位 を有する化合物であってもよく、例えば光重合性組成物

色成分の発色反応を促進する部位や、発色を抑制する部 位を有していてもよい。これらについては後述する。 【0039】前記エチレン性不飽和結合を有する化合物 の含有量としては、光重合性組成物の全質量中、通常、 10~99質量%であり、30~95質量%が好まし

10

【0040】(一般式(1)で表される化合物)本発明 の光重合性組成物は、分光増感色素として下記一般式 (1) で表される化合物を含有してなる。該色素は、ラ ジカル又はカチオンを発生し得る化合物(ラジカル又は カチオン発生剤)を分光増感する機能を有する。従っ て、該色素の吸収に対応した可視~赤外光を照射する と、この領域に吸収を有しないラジカル又はカチオン発 生剤を含有する場合であっても、該発生剤からのラジカ ルやカチオンの発生を促進することができる。

[0041]

【化5】

20

一般式 (1)

【0042】前記一般式(1)中、R1は、水素原子、 置換基を有してもよいアルキル基、アラルキル基、アル ケニル基、アルキニル基を表す。アルキル基としては、 直鎖状、分岐状、環状のアルキル基が挙げられ、炭素数 としては1~30が好ましく、1~12がより好まし い。このようなアルキル基の例として、メチル基、エチ ル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル 基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、デシル 基、オクタデシル基等が挙げられる。

【0043】前記アルキル基が置換基を有する場合、該 置換基としては、カルポキシル基、スルホ基、シアノ 基、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭 素原子)、ヒドロキシ基、炭素数30以下のアルコキシ カルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキ シカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基)、炭素 数30以下のアルキルスルホニルアミノカルボニル基、 アリールスルホニルアミノカルポニル基、アルキルスル ホニル基、アリールスルホニル基、炭素数30以下のア シルアミノスルホニル基、炭素数30以下のアルコキシ 基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、ベンジルオキシ 基、フェノキシエトキシ基、フェネチルオキシ基等)、 炭素数30以下のアルキルチオ基(例えば、メチルチオ 基、エチルチオ基、メチルチオエチルチオエチル基 等)、炭素数30以下のアリールオキシ基(例えば、フ ェノキシ基、p-トリルオキシ基、1-ナフトキシ基、 2-ナフトキシ基等)、ニトロ基、炭素数30以下のア を記録材料に利用する場合は、画像部を構成している発 50 ルキル基、アルコキシカルポニルオキシ基、アリールオ

40

キシカルボニルオキシ基、

【0044】炭素数30以下のアシルオキシ基(例え ば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基等)、炭 素数30以下のアシル基(例えば、アセチル基、プロピ オニル基、ベンゾイル基等)、カルバモイル基(例え ば、カルバモイル基、N、N-ジメチルカルバモイル 基、モルホリノカルボニル基、ピペリジノカルポニル基 等)、スルファモイル基(例えば、スルファモイル基、 N. N-ジメチルスルファモイル基、モルホリノスルホ ニル基、ピペリジノスルホニル基等)、炭素数30以下 10 のアリール基(例えば、フェニル基、4-クロロフェニ ル基、4-メチルフェニル基、α-ナフチル基等)、置 換アミノ基(例えば、アミノ基、アルキルアミノ基、ジ アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ジアリールアミ ノ基、アシルアミノ基等)、置換ウレイド基、置換ホス ホノ基、複素環基等が挙げられる。ここで、カルポキシ ル基、スルホ基、ヒドロキシ基、ホスホノ基は、塩の状 態であってもよい。その際、塩を形成するカチオンとし ては、後述のG⁺等が挙げられる。

【0045】R¹が表すアルケニル基としては、直鎖状、分岐状、環状のアルケニル基が挙げられ、該アルケニル基の炭素原子数としては、2~30が好ましく、2~20がより好ましい。また、該アルケニル基は、置換基を有する置換アルケニル基、無置換のアルケニル基のいずれであってもよく、置換アルケニル基のアルケニル部分の炭素原子数の好ましい範囲はアルケニル基の場合と同様である。前記置換アルケニル基の置換基としては、前記置換アルキル基の場合と同様の置換基が挙げられる。

【0046】R¹が表すアルキニル基としては、直鎖状、分岐状、環状のアルキニル基が挙げられ、該アルキニル基の炭素原子数としては、2~30が好ましく、2~20がより好ましい。また、該アルキニル基は、置換基を有する置換アルキニル基、無置換のアルキニル基のいずれであってもよく、置換アルキニル基のアルキニル部分の炭素原子数の好ましい範囲はアルキニル基の場合と同様である。置換アルキニル基の置換基としては、前記置換アルキル基の場合と同様の置換基が挙げられる。

【0047】R¹が表すアラルキル基としては、直鎖状、分岐状、環状のアラルキル基が挙げられ、炭素数と 40しては7~30が好ましく、7~20がより好ましい。 具体例としては、ペンジル基、フェネチル基等が挙げられる。また、該アラルキル基は、置換基を有する置換アラルキル基、無置換のアラルキル基のいずれであってもよい。

【0048】前記一般式(1)中、R²及びR³は、それぞれ独立に水素原子、置換基を有してもよいアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基、アリール基、アルオキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、アリールオキシ 50

基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基を表し、R²とR³とが連結して環を形成してもよい。【0049】R²及びR³が表すアルキル基としては、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基が挙げられ、炭素数としては1~30が好ましく、1~20がより好ましい。このようなアルキル基の例として、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、2-エチルへキシル基、シクロヘキシル基、オクタデシル基等が挙げられる。

[0050] R^2 及び R^3 が表すアラルキル基としては、 直鎖状、分岐状、環状のアラルキル基が挙げられ、炭素 数としては $7\sim30$ が好ましく、 $7\sim20$ がより好まし

【0051】 R^2 及び R^3 が表す アリール基としては、炭素数 $6\sim30$ が好ましく、 $6\sim20$ がより 好ましい。 このような アリール基の 例として、フェニル基、 α ーナフチル基等 が挙げられる。

【0052】R²及びR³が表すアルキルオキシ基としては、炭素数1~30が好ましく、1~20がより好まし 20 い。このようなアルキルオキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、フェノキシエトキシ基等が挙げられる。

【0053】 R^2 及び R^3 が表すアラルキルオキシ基としては、炭素数 $7\sim12$ が好ましく、 $7\sim10$ がより好ましい。このようなアラルキルオキシ基としては、ベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基等が挙げられる。

【0054】 R^2 及び R^3 が表すアリールオキシ基としては、炭素数 $6\sim30$ が好ましく、 $6\sim20$ がより好ましい。このようなアリールオキシ基の例として、フェノキシ基、4ーメチルフェノキシ基、 α ーナフチルオキシ基等が挙げられる。

[0055] R²及びR³が表すアルキルチオ基としては、炭素数 $1 \sim 30$ が好ましく、 $1 \sim 20$ がより好ましい。このようなアルキルチオ基の例として、メチルチオ基、エチルチオ基、n-ブチルチオ基、2-エチルへキシルチオ基等が挙げられる。

【0056】R²及びR³が表すアラルキルチオ基としては、炭素数7~30が好ましく、7~20がより好ましい。このようなアラルキルチオ基の例として、ベンジルチオ基、フェネチルチオ基等が挙げられる。

【0057】R²及びR³が表すアリールチオ基としては、炭素数6~30が好ましく、6~20がより好ましい。このようなアリールチオ基の例として、フェニルチオ基、4-メチルフェニルチオ基、 $\alpha-$ ナフチルチオ基等が挙げられる。

【0058】前記一般式(1)中、Xは、水素原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルケニル基、アルキニル基、アルオキシ基、アルキニルオキシ基、アルキールオキシ基、アルキルアミノ基、ハロゲン原子を表す。

【0059】Xが表すアルキル基としては、前記R¹が

13 .

表すアルキル基と同様である。

【0060】 Xが表すアルキルオキシ基、アルケニル基、アルキニル基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基としては、前記 R²、 R³ が表すそれぞれの基と同様である。

【0061】 Xが表すアルキルアミノ基としては、炭素数 $1\sim30$ が好ましい。このようなアルキルオキシ基としては、メチルアミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、ジオクチルアミノ基、ジデシルアミノ基等が挙げられる。

*【0062】前記一般式(1)中、Yは、5~6員の含 窒素複素環を形成する原子団を表す。含窒素複素環とし ては、ピペリジン環、ピロリジン環、ピペラジン環、モ ルホリン環等が挙げられる。

14

【0063】以下に、前記一般式(1)で表される化合物の具体例(例示化合物 $No.1\sim56$)を示すが、本発明においてはこれらに限定されるものではない。

[0064]

【化6】

[0065]

)

【化7】

[0066]

j

【化8】

22

23

26

27

28

29

30

[0067]

j

}

【化9】

36

40

19 **31**

20

33

35

37

38

39

41

[0068]

)

.)

30 CH2CO2C2H5

【化10】 42 ÇH₂CN

ÇH₂CONH₂ 43

[0069]

【化11】

.[0070]

)

【0071】光重合性組成物中における、前記一般式

(1) で表される化合物の含有量としては、後述するラ ジカル発生剤1質量部に対して、0.001~0.5質 量部が好ましく、0.01~0.3質量部がより好まし い。前記含有量を0.001~0.5質量部とすること により、光重合感度を向上させることができる。前記一 般式(1)で表される化合物は、1種単独で用いてもよ く、2種以上を併用してもよい。

【0072】本発明の効果を損なわない範囲であれば、 感光波長を調整する目的で、前記一般式(1)で表され る化合物以外の他の分光増感色素を含有していていもよ い。前記他の分光増感色素としては、例えば、メチン色 素、ポリメチン色素、トリアリールメチン色素、インド リン色素、アジン色素、キサンテン色素、シアニン色 素、ヘミシアニン色素、ローダミン色素、アゾメチン色 50 剤」ということがある。)及び一般式(1)で表される

素、アゾ色素、オキソノール色素、メロシアニン色素、 オキサジン色素、アクリジン色素、クマリン色素等の公 知の色素が挙げられる。

CH2CH-CH2

【0073】以上のように、前記一般式(1)で表され 40 る化合物を含有することにより、光重合性組成物の光重 合感度を向上させることができ、紫外光のみならず可視 光~赤外光に対する高感度化を図ることができる。従っ て、後述するように、現像液等を用いない完全ドライの 処理系の記録材料に用いた場合でも、鮮明で高コントラ ストな画像を形成することができる。

【0074】(ラジカル又はカチオンを発生し得る化合 物)本発明の光重合性組成物においては、前記一般式

(1) で表される化合物(分光増感色素)と相互作用し てラジカルを発生し得る化合物(以下、「ラジカル発生 化合物と相互作用してカチオンを発生し得る化合物(以 下、「カチオン発生剤」ということがある。) より選択 される少なくとも一種を含有する(以下、両者を含めて 「ラジカル又はカチオン発生剤」ということがあ る。)。ラジカル又はカチオン発生剤は、ラジカル及び カチオンの少なくとも一方を発生し、両方を発生するも のも含まれる。該ラジカル又はカチオン発生剤は、その 近傍に存在する分光増感色素(一般式(1)で表される 化合物等) が光を吸収した場合に該発生剤と相互作用 し、高効率にラジカル又はカチオンを発生して近傍の重 10 合可能な化合物の重合反応を開始させる機能を有する。 したがって、前記発生剤を分光増感色素と共存させるこ とにより、その分光吸収波長領域の照射光に敏感に感応 し高感度化が図れ、かつ可視光~赤外光領域にある任意 の光源を用いてラジカル又はカチオンの発生を制御する ことができる。

【0075】上記のうち、重合感度の点で、ラジカル発 生剤が好ましい。該ラジカル発生剤は、前記光重合性組 成物に含有される重合可能な化合物の重合を開始し得る ラジカル発生剤の中から、1種又は2種以上を選択して 20 使用することができる。例えば、以下の化合物が含まれ る。

【0076】ペンゾフェノン、カンファーキノン、4, 4-ビス (ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、4-メト キシー4'ージメチルアミノベンゾフェノン、4,4' -ジメトキシベンゾフェノン、4-ジメチルアミノベン ゾフェノン、4ージメチルアミノアセトフェノン、ベン ジルアントラキノン、2-tert-ブチルアントラキ ノン、2-メチルアントラキノン、キサントン、チオキ サントン、2-クロルチオキサントン、2,4-ジエチ 30 ルチオキサントン、フルオレノン、アクリドン、ビス (2, 4, 6-トリメチルベンゾイル) -フェニルホス フィンオキサイド等のピスアシルホスフィンオキサイド 類、Lucirin TPO等のアシルホスフィンオキ サイド類、 α ーヒドロキシ又は α -アミノアセトフェノ ン類、α-ヒドロキシシクロアルキルフェニルケトン 類、ジアルコキシアセトフェノン類等の芳香族ケトン

【0077】ペンゾインメチルエーテル、ペンゾインエ チルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベン 40 ゾインフェニルエーテル等のベンゾイン及びベンゾイン エーテル類;2-(o-クロロフェニル)-4,5-ジ フェニルイミダゾール二量体、2-(o-クロロフェニ ル) -4, 5-ジ (m-メトキシフェニル) イミダゾー ル二量体、2-(o-フルオロフェニル)-4,5-ジ フェニルイミダゾール二量体、2-(o-メトキシフェ ニル) -4,5-ジフェニルイミダゾール二量体、2-(p-メトキシフェニル)-4,5-ジフェニルイミダ ゾール二量体等の2、4、6-トリアリールイミダゾー ル二量体、その他米国特許第3784557号、同42 50 できる。例えば、2,4,5-トリアリールイミダゾー

52887号、同4311783号、同4459349 号、同4410621号、同4622286号等に記載 の化合物;

【0078】四臭化炭素、フェニルトリプロモメチルス ルホン、フェニルトリクロロメチルケトン等のポリハロ ゲン化合物:特開昭59-133428号、特公昭57 -1819号、特公昭57-6096号、米国特許第3 615455号に記載の化合物;

[0079] 2, 4, 6ートリス (トリクロロメチル) -S-トリアジン、2-メトキシ-4,6-ビス(トリ クロロメチル) - S-トリアジン、2-アミノ-4, 6 -ビス(トリクロロメチル)-S-トリアジン、2-(P-メトキシスチリル)-4,6-ビス(トリクロロ メチル) - S-トリアジン等の特開昭58-29803 号記載のトリハロゲン置換メチル基を有するS-トリア ジン誘導体;

【0080】メチルエチルケトンパーオキサイド、シク ロヘキサノンパーオキサイド、3、3、5-トリメチル シクロヘキサノンパーオキサイド、ベンゾイルパーオキ サイド、ジターシャリーブチルジパーオキシイソフタレ ート、2,5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパー オキシ) ヘキサン、ターシャリープチルパーオキシベン ゾエート、a, a'ービス(ターシャリーブチルパーオ キシイソプロピル)ベンゼン、ジクミルパーオキサイ ド、3、3、4、4、-テトラー(ターシャリイプチ ルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン等の特開昭5 9-189340号記載の有機過酸化物;

【0081】米国特許第4743530号に記載のアジ ニウム塩;有機ホウ素化合物;フェニルグリオキサル酸 メチルエステル等のフェニルグリオキサル酸エステル 類: ピス $(\eta^5 - 2, 4 - \nu)$ ロペンタジエンー 1 - 1ル)ービス(2,6ージフルオロー3ー(1Hーピロー ルー1-イル)-フェニル)チタニウム等のチタノセン 類; η⁵-シクロペンタジエニル-η⁶-クメニル-アイ アン(1+)-ヘキサフルオロホスフェイト(1-)等 の鉄アレン錯体; ジフェニルヨードニウム塩等のジアリ ールヨードニウム塩類などのヨードニウム塩;トリフェ ニルスルホニウム塩等のトリアリールスルホニウム塩類 などのスルホニウム塩、等が挙げられる。

【0082】上記ラジカル発生剤のより詳細な化合物 例、及びその他別の種類のラジカル発生剤の例として は、特開平10-45816号公報の段落 [0067] ~ [0132] に記載のものを挙げることができる。ま た、上記ラジカル発生剤のうち、スルホニウム塩、ヨー ドニウム塩、鉄アレン錯体等は、ラジカルを発生すると 同時にカチオンも発生する化合物であることが知られて いる。

【0083】また、前記ラジカル発生剤としては、二種 以上の化合物の組合わせからなる材料を使用することも

ル二堡体とメルカプトベンズオキサゾール等との組合せ、米国特許第3427161号明細費に記載の4,4'ーピス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノンとベンゾフェノンとベンゾフェノンとベンゾインメチルエーテルとの組合せ、米国特許第4239850号明細費に記載のベンゾイルーNーメチルナフトチアゾリンと2,4ーピス(トリクロロメチル)ー6ー(4'ーメトキシフェニル)ートリアゾールとの組合せ、特開昭57-23602号公報に記載のジアルキルアミノ安息香酸エステルとジメチルチオキサントンとの組合せ、特開昭59-78339号公報にのジアルキルアミノ安息香酸エステルとジメチルチオキサントンとの組合せ、特開昭59-78339号公報において、特別の4,4'ーピス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノンとベンゾフェノンとポリハロゲン化メチル化合物との三種組合わせ、等が挙げられる。

【0084】二種以上を組合せてなるラジカル発生剤の場合、4,4'ーピス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノンとベンゾフェノンとの組合せ、2,4ージエチルチオキサントンと4ージメチルアミノ安息香酸エチルとの組合せ、又は4,4'ーピス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノンと2,4,5ートリアリールイミダゾール二量体との組合せ、クマリン化合物(一般式(1)で表される20化合物)と2,4,5ートリアリールイミダゾール二量体との組合わせを用いるのが好ましい。さらには、クマリン化合物と、2,4,5ートリアリールイミダゾール二量体と、有機ホウ素化合物との組合わせを用いるのが特に好ましい。

【0085】上記ラジカル発生剤のうち、露光領域に、色素と相互作用し効果的にラジカルを発生させることができ、より高感度化しうる点で、有機ホウ素化合物、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、鉄アレン錯体、トリハロゲン置換メチル基を有するSートリアジン誘導体、有30機過酸化物、チタノセン、2,4,5ートリアリールイミダゾール二量体、又はアジニウム塩が好ましく、有機ホウ素化合物が特に好ましい。また、該有機ホウ素化合物は、前述のラジカル発生剤と併用してもよい。

【0086】有機ホウ素化合物としては、後述する一般式(A)で表される化合物、及び「機能性色素の化学」(1981年、CMC出版社、p.393~p.416)や「色材」(60[4]212-224(1987))等に記載のカチオン性色素をカチオン部として構造内に有する分光増感色素系有機ホウ素化合物も挙げられる。前40記分光増感色素系有機ホウ素化合物としては、特開昭62-143044号、特開平1-138204号、特表平6-505287号、特開平4-261406号等に記載の化合物が挙げられる。

【0087】前記分光増感色素系有機ホウ素化合物のカ チオン部を構成している色素としては、300nm以上 の波長領域、好ましくは400~1100nmの波長領 域に最大吸収波長を有するカチオン性色素を用いること ができる。中でも、カチオン性のメチン色素、ポリメチ ン色素、トリアリールメタン色素、インドリン色素、ア 50 シ基等)、炭素数30以下のアルキルチオ基(例えば、メトキ

ジン色素、キサンテン色素、シアニン色素、ヘミシアニン色素、ローダミン色素、アゾメチン色素、オキサジン色素又はアクリジン色素等が好ましく、カチオン性のシアニン色素、ヘミシアニン色素、ローダミン色素又はアゾメチン色素がより好ましい。

26

【0088】前記有機ホウ素化合物の中でも、特に下記一般式(A)で表される化合物が好ましい。

【化13】

【0089】一般式(A)中、Ra¹、Ra²、Ra³及びRa⁴は、それぞれ独立に脂肪族基、芳香族基、複素環基、又はSi(Ra⁵)(Ra⁵)-Ra²を表す。Ra¹~Ra⁴が脂肪族基を表す場合、該脂肪族基としては、例えば、アルキル基、置換アルキル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アラルキル基、又は置換アラルキル基等が挙げられ、中でも、アルキル基、関換アルキル基、アリケニル基、アラルキル基、アルキル基、アカーキル基、アカーキル基、アカーキル基、アカーキル基、アカーキル基が特に好ましい。また、前記脂肪族基は、環状脂肪族基でも鎖状脂肪族基でもよい。鎖状脂肪族基は分岐を有していてもよい。

【0090】前記アルキル基としては、直鎖状、分岐 状、環状のアルキル基が挙げられ、該アルキル基の炭素 原子数としては、1~30が好ましく、1~20がより 好ましい。置換アルキル基のアルキル部分の炭素原子数 の好ましい範囲については、アルキル基の場合と同様で ある。また、前記アルキル基は、置換基を有するアルキ ル基、無置換のアルキル基のいずれであってもよい。前 記アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル 基、プチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロペンチ ル基、ネオペンチル基、イソプロビル基、イソプチル 基、シクロヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシ ル基、デシル基、ドデシル基、オクタデシル基等が挙げ られる。

【0091】前記置換アルキル基の置換基としては、カルボキシル基、スルホ基、シアノ基、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子)、ヒドロキシ基、炭素数30以下のアルコキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基)、炭素数30以下のアルキルスルホニルアミノカルボニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、炭素数30以下のアルカニン基、炭素数30以下のアルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、ベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基等)、炭素数30以下のアルキルチオ基(例えば、

)

メチルチオ基、エチルチオ基、ドデシルチオ基等)、炭 索数30以下のアリールオキシ基(例えば、フェノキシ 基、p-トリルオキシ基、1-ナフトキシ基、2-ナフ トキシ基等)、ニトロ基、炭素数30以下のアルキル 基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカ ルボニルオキシ基、

【0092】炭素数30以下のアシルオキシ基(例え ば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基等)、炭 素数30以下のアシル基(例えば、アセチル基、プロピ オニル基、ベンゾイル基等)、カルバモイル基(例え ば、カルバモイル基、N、N-ジメチルカルバモイル 基、モルホリノカルボニル基、ピペリジノカルボニル基 等)、スルファモイル基(例えば、スルファモイル基、 N. N-ジメチルスルファモイル基、モルホリノスルホ ニル基、ピペリジノスルホニル基等)、炭素数30以下 のアリール基(例えば、フェニル基、4-クロロフェニ ル基、4-メチルフェニル基、α-ナフチル基等)、置 換アミノ基(例えば、アミノ基、アルキルアミノ基、ジ アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ジアリールアミ ノ基、アシルアミノ基等)、置換ウレイド基、置換ホス ホノ基、複素環基等が挙げられる。ここで、カルボキシ ル基、スルホ基、ヒドロキシ基、ホスホノ基は、塩の状 態であってもよい。その際、塩を形成するカチオンとし ては、後述のG[†]等が挙げられる。

【0093】前記アルケニル基としては、直鎖状、分岐 状、環状のアルケニル基が挙げられ、該アルケニル基の 炭素原子数としては、2~30が好ましく、2~20が より好ましい。置換アルケニル基のアルケニル部分の炭 素原子数の好ましい範囲については、アルケニル基の場 合と同様である。また、前記アルケニル基は、置換基を 有するアルケニル基、無置換のアルケニル基のいずれで あってもよい。前記置換アルケニル基の置換基として は、前記置換アルキル基の場合と同様の置換基が挙げら れる。

【0094】前記アルキニル基としては、直鎖状、分岐 状、環状のアルキニル基が挙げられ、該アルキニル基の 炭素原子数としては、2~30が好ましく、2~20が より好ましい。置換アルキニル基のアルキニル部分の炭 素原子数の好ましい範囲については、アルキニル基の場 合と同様である。また、前記アルキニル基は、置換基を 有するアルキニル基、無置換のアルキニル基のいずれで あってもよい。置換アルキニル基の置換基としては、前 記置換アルキル基の場合と同様の置換基が挙げられる。

【0095】前記アラルキル基としては、直鎖状、分岐 状、環状のアラルキル基が挙げられ、該アラルキル基の 炭素原子数としては、7~35が好ましく、7~25が より好ましい。置換アラルキル基のアラルキル部分の炭 素原子数の好ましい範囲については、アラルキル基の場 合と同様である。また、前記アラルキル基は、置換基を 有するアラルキル基、無置換のアラルキル基のいずれで 50

あってもよい。置換アラルキル基の置換基としては、前 記置換アルキル基の場合と同様の置換基が挙げられる。

【0096】前記Ra1~Ra4が芳香族基アルキル基を表 す場合、該芳香族基としては、例えば、アリール基、置 換アリール基が挙げられる。アリール基の炭素原子数と しては、6~30が好ましく、6~20がより好まし い。置換アリール基のアリール部分の好ましい炭素原子 数の範囲としては、アリール基と同様である。前記アリ ール基としては、例えば、フェニル基、 α-ナフチル 基、β-ナフチル基等が挙げられる。置換アリール基の 置換基としては、前記置換アルキル基の場合と同様の置 換基が挙げられる。

【0097】Ra1~Ra4が複素環基を表す場合、該複素 環基としては、置換基を有する複素環基、無置換の複素 環基が挙げられる。置換基を有する複素環基の置換基と しては、Ra1~Ra4が置換基を有するアリール基を表す 場合に例示した置換基と同様の置換基が挙げられる。中 でも、Ra1~Ra4が表す複素環基としては、フラン環、 ピロール環、イミダゾール環、オキサゾール環、チアゾ ール環、ピリジン環等の窒素原子、硫黄原子、又は酸素 原子を含む複素環基が好ましい。

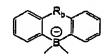
[0098] $R_a^1 \sim R_a^4 \text{M} - S_i (R_a^5) (R_a^6) - R_a^7 \text{E}$ 表す場合、Ra5、Ra6、及びRa7は、それぞれ独立に脂 肪族基、芳香族基を表す。該脂肪族基、芳香族基は、R a1~Ra4が表す脂肪族基、芳香族基と各々同義であり、 好ましい例も同様である。

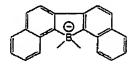
[0099] 前記一般式 (A) 中、Ra¹、Ra²、Ra³、 及びR₂4のうちの2以上が直接又は置換基を介して連結 し、環を形成していてもよい。環を形成している場合、 該環としては、下記の(C1)~(C3)の環より選ば れるいずれかの環が好ましく、中でも、(C2)の環が 好ましい。

[0100]

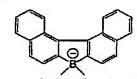
【化14】

(C2) (C1)





(C3)



【0101】前記(C1)における環において、R bは、以下に示す2価の基を表す。

【化15】

(Ra⁵はHまたは 1 価の置換基)

【0102】前記一般式(A)で表される有機ホウ素化合物の中でも、その R_a^1 ~ R_a^4 の少なくとも1つがアルキル基であるものが好ましく、高感度化と保存性の向上の観点から、1つがアルキル基であり、他の3つがアリール基であるトリアリールアルキル型の有機ホウ素化合物が更に好ましい。特に、アリール基に電子吸引性基が置換したトリアリールアルキル型の有機ホウ素化合物が好ましく、中でも、3つのアリール基上の置換基(電子吸引性基)の $Hammet(\sigma)$ 値の合計が+0.36~+2.58のものがより好ましい。前記電子吸引性基としては、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基が好ましく、特にフッ素原子、塩素原子がより好ましい。

【0103】電子吸引性基が置換したアリール基としては、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3-トリフルオロメチルフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル基、3,5-ジフルオロフェニル基、4-ブロモフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、5-フルオロ-2-メチルフェ 30ニル基、5-フルオロ-4-メチルフェニル基、5-クロロ-2-メチルフェニル基、5-クロロ-2-メチルフェニル基、5-クロコー2-メチルフェニル基等が挙げられる。

【0104】前記一般式(A)のアニオン部としては、 例えば、テトラメチルボレート、テトラエチルボレー ト、テトラブチルボレート、トリイソブチルメチルボレ ート、ジーnーブチルージーtープチルボレート、トリ -m-クロロフェニル-n-ヘキシルポレート、トリフ ェニルメチルボレート、トリフェニルエチルボレート、 トリフェニルプロピルボレート、トリフェニル-n-ブ 40 チルボレート、トリメシチルブチルポレート、トリトリ ルイソプロピルボレート、トリフェニルベンジルボレー ト、テトラーm-フルオロベンジルボレート、トリフェ ニルフェネチルボレート、トリフェニルーpークロロベ ンジルボレート、トリフェニルエテニルプチルボレー ト、ジ (αーナフチル) ージプロピルボレート、トリフ ェニルシリルトリフェニルポレート、トリトルイルシリ ルトリフェニルボレート、トリーn-ブチル(ジメチル フェニルシリル) ボレート、ジフェニルジヘキシルボレ ート、トリーm-フルオロフェニルヘキシルポレート、

トリ(5-クロロー4-メチルフェニル)へキシルボレート、トリーm-フルオロフェニルシクロへキシルボレート、トリー(5-フルオロ-2-メチルフェニル)へキシルボレート等が挙げられる。

[0105] 前記一般式 (A) 中、 G^+ は陽イオンを形成し得る基を表す。中でも、有機カチオン性化合物、遷移金属配位錯体カチオン (特許2791143号公報に記載の化合物等) 又は金属カチオン (例えば、 Na^+ 、 K^+ 、 Li^+ 、 Ag^+ 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cu^+ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 $A1^{3+}$ 、1/2 Ca^{2+} 等) が好ましい。前記有機カチオン性化合物としては、例えば、4級アンモニウムカチオン、4級ピリジニウムカチオン、4級キノリニウムカチオン、ホスホニウムカチオン、 $3-F^+$ ニウムカチオン、スルホニウムカチオン、色素カチオン等が挙げられる。

【0106】前記4級アンモニウムカチオンとしては、 テトラアルキルアンモニウムカチオン(例えば、テトラ メチルアンモニウムカチオン、テトラブチルアンモニウ ムカチオン)、テトラアリールアンモニウムカチオン (例えば、テトラフェニルアンモニウムカチオン) 等が 挙げられる。前記4級ピリジニウムカチオンとしては、 N-アルキルピリジニウムカチオン(例えば、N-メチ **ルピリジニウムカチオン)、N-アリールピリジニウム** カチオン(例えば、N-フェニルピリジニウムカチオ ン)、N-アルコキシビリジニウムカチオン(例えば、 4-フェニル-N-メトキシーピリジニウムカチオ ン)、N-ベンゾイルピリジニウムカチオン等が挙げら れる。前記4級キノリニウムカチオンとしては、N-ア ルキルキノリニウムカチオン(例えば、N-メチルキノ リニウムカチオン)、N-アリールキノリニウムカチオ ン(例えば、N-フェニルキノリニウムカチオン)等が 挙げられる。前記ホスホニウムカチオンとしては、テト ラアリールホスホニウムカチオン(例えば、テトラフェ ニルホスホニウムカチオン)等が挙げられる。前記ヨー ドニウムカチオンとしては、ジアリールヨードニウムカ チオン(例えば、ジフェニルヨードニウムカチオン)等 が挙げられる。前記スルホニウムカチオンとしては、ト リアリールスルホニウムカチオン(例えば、トリフェニ ルスルホニウムカチオン) 等が挙げられる。

[0107] 更に、前記 G^+ の具体的な例として、特開 $\Psi 9 - 188686$ 号公報の段落 $[0020] \sim [0038]$ に記載の化合物等も挙げることができる。

【0108】上記に例示した各カチオン性化合物(例示化合物)において、そのアルキル基としては、炭素数が1~30のアルキル基が好ましく、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、プチル基、ヘキシル基等の無置換アルキル基や、Ra1~Ra4が表す前記置換アルキル基が好ましい。中でも特に、炭素数1~12のアルキル基が好ましい。また、上記に例示した各カチオン性化合物において、そのアリール基としては、

例えば、フェニル基、ハロゲン原子(例えば、塩素原子) 置換フェニル基、アルキル(例えば、メチル基) 置換フェニル基、アルコキシ(例えば、メトキシ基) 置換フェニル基が好ましい。

【0109】前記一般式(A)で表される有機ホウ素化合物の具体例としては、米国特許第3,567,453号明細書、同4,343,891号明細書、特開昭62-143044号公報、特開昭62-150242号公報、特開平9-188684号公報、特開平9-188*

*685号公報、特開平9-188686号公報、特開平9-188710号公報、特公平8-9643号公報、特開平11-269210号公報に記載されている化合物、及び以下に例示する化合物が挙げられる。有機ホウ素化合物は、後述のラジカル発生剤と併用してもよい。但し、本発明に用いられる前記有機ホウ素化合物は、これに限定されるものではない。

[0110] [化16]

[0111]

40 【化17】

[0112]

【化18】

-18-

b-17
$$(s)C_4H_9$$
 $N((n)C_4H_9)_4$

b-18
$$(t)C_4H_9$$
 \cdot $N((n)C_4H_9)_4$

$$b-19$$
 . $O((n)C_4H_9)_4$

$$b-21 \qquad \left(\begin{array}{c} \bigoplus \\ B \\ CH_3 \end{array} \right) \qquad \begin{array}{c} \bigoplus \\ N((n)C_4H_9)_4 \end{array}$$

b-22
$$CH_3$$
 CH_3 CH_3 $N((n)C_4H_9)_4$

[0113]

30 【化19】

【0115】光重合性組成物中におけるラジカル又はカ チオン発生剤の含有量としては、前記重合可能な化合物 の含有量に対して、0.01~20質量%が好ましく、 0. 1~10質量%がより好ましい。但し、好ましい範 囲は、併用する「エチレン性不飽和結合を有する重合可 能な化合物」の種類に応じて変動するので、これに限定 されるものではない。

【0116】(他の成分)本発明の光重合性組成物にお いては、効果を害しない範囲内で、目的に応じてその他

の成分として適宜選択した公知の添加剤等を含有しても よい。前記その他の成分としては、例えば、光重合開始 剤、酸素除去剤、熱重合阻害剤、紫外線吸収剤、蛍光増 白剤、連鎖移動剤、酸化防止剤等、及びこれらのプレカ ーサー等が挙げられ、これらは、光重合性組成物の全重 量基準で、0.01~20質量%添加されるのが好まし く、0.2~15質量%添加されるのがより好ましく、 0. 5~10質量%添加されるのが特に好ましい。 【0117】前記連鎖移動剤や酸化防止剤等の添加剤の

50

B—(n)C₄H₉ . Ca²⊕

具体例としては、特開平10-45816号公報の段落 [0135] ~ [0141]、特開平9-188686 号公報の段落 [0087] ~ [0096]、特開平10-182621号公報の段落 [0079] ~ [0118]、特開平9-95487号公報の段落 [0080] ~ [0089] 等が挙げられ、更に特開平1-13140号、同1-13141号、同1-13143号、同1-13144号、同1-17048号、同1-229003号、同1-298348号、同10-138638号、同11-269210号、同2-187762号等の各公報に記載の化合物が挙げられる。

【0118】本発明の光重合性組成物には、バインダを含有することもできる。特に、光重合性組成物が液体又は粘稠物質である場合に都合がよい。前記バインダの含有量としては、総固形分含有量に対して、5~95質量%が好ましく、10~90質量%がより好ましく、15~85質量%が最も好ましい。前記バインダの選択は、適用分野及びその分野のために必要とされる特性、例えば、水系若しくは有機溶媒系における現像能力、基材への接着及び酸素への感度に依存してなされる。

【0119】前記バインダとしては、約5000~20 00000、好ましくは10000~1000000の 分子量を有するポリマーが望ましい。例えば、アクリレ ート及びメタクリレートのホモ若しくはコポリマー(例 えば、メチルメタクリレート/エチルアクリレート/メ タクリル酸のコポリマー、ポリ(アルキルメタクリレー ト)、ポリ(アルキルアクリレート)等)、セルロース エステル又はセルロールエーテル(例えば、セルロース アセテート、セルロースアセトブチレート、メチルセル ロース、エチルセルロース等)、ポリビニルブチラル、 ポリビニルホルマル、環化ゴム、ポリエーテル(例え ば、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、 ポリテトラヒドロフラン)、ポリスチレン、ポリカーボ ネート、ポリウレタン、塩素化ポリオレフィン、ポリ塩 化ビニル、塩化ビニル/ビニリデンコポリマー、塩化ビ ニリデンとアクリロニトリルのコポリマー、メチルメタ クリレート、酢酸ビニル、ポリ酢酸ビニル、コポリ(エ チレン/酢酸ピニル)、ポリカプロラクタム、ポリ(へ キサメチレンアジパミド)、ポリエステル(例えば、ポ リ(エチレングリコールテレフタレート)、ポリ(ヘキ 40 サメチレングリコールスクシネート) 等)、ポリアミ ド、ポリウレアなどが挙げられる。

【0120】また、ゼラチン類、(変性)ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、スチレンーマレイン酸共重合体加水分解物、ポリスチレンスルホン酸ソーダ、アルギン酸ソーダ等の水溶性高分子も挙げられる。更に、スチレンーブタジエンゴムラテックス、アクリロニトリルーブタジエンゴムラテックス、アクリル酸メチルーブタジエンゴムラテックス等のラテックス類を用いてもよい。

【0121】不飽和化合物も、非光重合性フィルム形成成分との混合物として使用でき、例えば、物理的に乾燥したポリマー、又は有機溶媒中のポリマー溶液であって、例えば、ニトロセルロース、又はセルロースアセトブチレートが挙げられる。しかし、それらは化学的に、及び/又は、熱的に硬化性(熱硬化性)樹脂、例えば、ポリイソシアネート、ポリエポキシド、メラミン樹脂、並びに、ポリイミド前駆体であってもよい。同時に熱硬化性樹脂を使用することは、第一段階において光重合されそして第二段階において熱後処理によって架橋されるハイブリッド系として既知である系における使用のために重要である。また、重合性基を有するバインダも使用可能である。

【0122】その他、添加剤の例としては、特開平11-269210号公報に記載のものを挙げることができる

【0123】画像様に露光する際に使用可能な光源としては、可視~赤外領域に光源波長を有する公知の光源の中から適宜選択することができ、中でも、最大吸収波長が300~1000nmの光源が好ましく、装置の簡易小型化、低コスト化の点で、青色、緑色、赤色等の(半導体)レーザー光源又はLEDがより好ましい。尚、より高い感度を得るには、分光増感色素等の光吸収材料の吸収波長に適合した波長を持つ光源を適宜選択することが好ましい。

【0124】上記のように、分光増感色素として前記一般式(1)で表される化合物を用いることにより、紫外光のみならず、可視光~赤外光を用いた場合でも高感度に画像形成することができる。

【0125】〈記録材料〉本発明の記録材料は、支持体上に記録層を有してなり、かつ該記録層が、発色成分Aと、該発色成分Aと反応して発色させる部位を有する発色成分Bと、既述の本発明の光重合性組成物と、を少なくとも含有してなり、必要に応じて、下引き層、中間層、光吸収層、保護層、バックコート層等の他の層を有していてもよい。

【0126】本発明の記録材料の基本的な構成態様としては、特に制限されるものではなく適宜目的に応じて構成することができる。基本的態様として、例えば、本発40 明の記録材料を、発色成分Aが熱応答性のマイクロカプセルに内包された、ポジ型の感光感熱記録材料に適用した場合の画像形成を一例に示す。即ち、本態様のポジ型の感光感熱記録材料では、画像様に光を照射すると、光照射部の光重合性組成物に含まれるラジカル発生剤からラジカルが発生すると共に前記重合可能な化合物の重合反応が開始され硬化して、光重合性組成物はその場に固定され、潜像が形成される。前記マイクロカプセルは常温下では物質非透過性であり、マイクロカプセルに内包される発色成分Aと該発色成分Aと反応して発色させる30 部位を分子内に有する発色成分Bとは接触せず、非発色

状態にある。

与されると、マイクロカプセルが物質透過性に転移して非光照射部の発色成分Bはマイクロカプセル内に浸透し(及び/又は発色成分Aがマイクロカプセル外に放出され)、発色成分AとBとが反応して、非光照射部においてのみ発色する。一方、光照射部においては、光重合性組成物が重合反応して硬化、固定された状態にあるため、発色成分A及びBは共に不動化されて接触しえず、光照射部では発色しない。その後、さらに前記感光感熱記録材料を全面露光することにより未重合であった領域も重合(定着)する。

41

【0127】その後、感光感熱記録材料の全面に熱を供

【0128】また、本発明の記録材料は、下記に示す態 様 (第一及び第二の態様) の記録材料であってもよく、 その画像形成方法も各態様に応じて適宜選択できる。即 ち、第一の態様の記録材料は、光重合性組成物中に含ま れる重合可能な化合物の少なくとも一つが、前記発色成 分B自体である態様であって、記録層は、発色成分A と、該発色成分Aを発色させる発色成分Bを含む本発明 の光重合性組成物とを少なくとも含有してなる。ここ で、上述した基本的態様のポジ型の感光感熱記録材料を 例に当てはめると、発色成分Bは、既述の通り、発色成 分Aを発色させる部位を有すると共にエチレン性不飽和 結合をも有し、画像様に光照射すると、該発色成分Bが 重合反応を開始し硬化して、該発色成分Bはその場で固 定され潜像を形成する。従って、光照射部では、発色成 分Bは不動化されて発色成分Aと接触できず、光照射部 では発色しない。

【0129】本発明の第二の態様の記録材料は、その記録層が、発色成分Aと、該発色成分Aと反応して発色させる発色成分Bと、前記本発明の光重合性組成物とを少なくとも含有し、前記光重合性組成物に含まれるエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物(重合可能な化合物)が、同一分子内に前記発色成分Aと発色成分Bとの反応を抑制する部位(反応抑制部位)を有する発色抑制化合物である態様である。

【0130】第二の態様の記録材料を、発色成分Aが熱応答性のマイクロカプセルに内包された、ネガ型の感光感熱記録材料に適用した場合の画像形成を一例として以下に示す。本態様のネガ型の感光感熱記録材料においては、上記第一の態様と同様、マイクロカプセルは常温下では物質非透過性であり、発色成分AとBとは接触せず、非発色状態にある。この感光感熱記録材料に対して画像様に光を照射すると、光照射部の重合可能な化合物の重合反応が開始し硬化して、重合可能な化合物の重合反応が開始し硬化して、重合可能な化合物はその場に固定され潜像が形成される。その後、感光感熱記録材料の全面に熱が供与されると、マイクロカプセルが物質透過性に転移して発色成分Bはマイクロカプセル外に透透する(及び/又は発色成分Aがマイクロカプセル外に放出される)が、それと同時に、非光照射部では重合50

可能な化合物も発色抑制化合物としてマイクロカプセル内に浸透し、発色成分AとBとの発色反応は抑制される。従って、非光照射部は非発色状態に維持される。一方、光照射部の重合可能な化合物(発色抑制化合物)は、重合反応によりその場に固定されているので、発色成分A及びBの反応には関与せず発色反応が進行し、光照射部においてのみ発色する。

【0131】本発明の記録材料による画像形成に用いる 光源としては、前記本発明の光重合性組成物の露光に使 用可能な光源と同様の光源を用いることができる。以下 に、本発明の記録材料に用いる構成成分について説明す る。

【0132】(光重合性組成物)前記光重合性組成物は、1)重合可能な化合物、2)一般式(1)で表される化合物を少なくとも含有してなり、必要に応じて、3)前記2)の色素と相互作用してラジカル又はカチオンを発生し得る化合物(ラジカル又はカチオン発生剤)、4)他の成分を含有してなる。具体的には、本発明の記録材料においては、既述の本発明の光重合性組成物を含んで構成され、前記3)を含んで構成される態様が好ましい。前記光重合性組成物に光を照射すると、前記分光増感色素が光を吸収して前記ラジカル発生剤と相互作用し、ラジカル発生剤はラジカルを発生する。このラジカルによって、前記重合可能な化合物がラジカル重合して硬化し像形成する。

【0133】前記重合可能な化合物の詳細については、 既述の通りであり、光重合性組成物中に複数種含有させ ることもできる。前記第一の態様の記録材料のように、 その少なくとも一つが、発色成分Aを発色させる部位を 有する発色成分Bであってもよく、この場合は後述のよ うに同一分子内にエチレン性不飽和結合(重合性基)を 有する発色成分を用いる。一方、前記第二の態様の記録 材料のように、重合可能な化合物は、発色抑制化合物と しての機能をも兼ねるものであってもよく、同一分子内 に、発色成分Aと該発色成分Aを発色させる発色成分B との反応を抑制する部位を有する重合性化合物を用い る。これらの重合可能な化合物については、記録層中に 含有される発色成分 (A及びB) 等とともに後述する。 【0134】記録層中における、前記光重合性組成物の 含有量としては、0.1~50g/m²が好ましく、1 $\sim 30 \, \text{g/m}^2$ がより好ましい。

【0135】(発色成分)本発明の記録材料においては、記録層は、光重合性組成物と共に、発色源として前記発色成分Aと発色成分Bとを含有する。前記第一の態様の記録材料の場合には、光重合性組成物と共に発色成分Aを含有し、該光重合性組成物側に重合可能な化合物として含まれる発色成分Bが前記発色成分Aと反応して発色する。画像部を構成する発色源としての発色成分Aと発色成分Bとの組合わせとしては、下記(ア)~

(テ)の組合わせが挙げられる。尚、下記組合わせは、

30

発色成分A、発色成分Bの順に示した。

【0136】(ア)電子供与性染料前駆体と電子受容性 化合物との組合せ。

43

(イ) ジアゾ化合物とカップリング成分(以下、適宜 「カプラー化合物」と称する。) との組合せ。

(ウ) ベヘン酸銀、ステアリン酸銀等の有機酸金属塩 と、プロトカテキン酸、スピロインダン、ハイドロキノ ン等の還元剤との組合せ。

(エ) ステアリン酸第二鉄、ミリスチン酸第二鉄等の長 ンモニウム等のフェノール類との組合せ。

(オ) 酢酸、ステアリン酸、パルミチン酸等のニッケ ル、コバルト、鉛、銅、鉄、水銀、銀塩のような有機酸 重金属塩と、硫化カルシウム、硫化ストロンチウム、硫 化カリウム等のアルカリ金属又はアルカリ土類金属硫化 物との組合せ、又は前記有機酸重金属塩と、sージフェ ニルカルバジド、ジフェニルカルバゾン等の有機キレー・ ト剤との組合せ。

【0137】(カ)銀、鉛、水銀、ナトリウム等の硫酸 塩等の重金属硫酸塩と、ナトリウムテトラチオネート、 チオ硫酸ソーダ、チオ尿素等の硫黄化合物との組合せ。

(キ) ステアリン酸第二鉄等の脂肪族第二鉄塩と、3, 4-ヒドロキシテトラフェニルメタン等の芳香族ポリヒ ドロキシ化合物との組合せ。

(ク)シュウ酸銀、シュウ酸水銀等の有機酸金属塩と、 ポリヒドロキシアルコール、グリセリン、グリコール等 の有機ポリヒドロキシ化合物との組合せ。

(ケ) ペラルゴン酸第二鉄、ラウリン酸第二鉄等の脂肪 酸第二鉄塩と、チオセシルカルバミドやイソチオセシル カルバミド誘導体との組合せ。

(コ) カプロン酸鉛、ペラルゴン酸鉛、ベヘン酸鉛等の 有機酸鉛塩と、エチレンチオ尿素、N-ドデシルチオ尿 素等のチオ尿素誘導体との組合せ。

【0138】(サ)ステアリン酸第二鉄、ステアリン酸 銅等の高級脂肪族重金属塩とジアルキルジチオカルバミ ン酸亜鉛との組合せ。

(シ) レゾルシンとニトロソ化合物との組合せのような オキサジン染料を形成するもの。

(ス) ホルマザン化合物と還元剤及び/又は金属塩との 組合せ。

(セ) 保護された色素(又はロイコ色素)プレカーサと 脱保護剤との組合せ。

(ソ)酸化型発色剤と酸化剤との組合せ。

(タ) フタロニトリル類とジイミノイソインドリン類と の組合せ。(フタロシアニンが生成する組合せ。)

(チ) イソシアナート類とジイミノイソインドリン類と の組合せ(着色顔料が生成する組合せ)。

(ツ) 顔料プレカーサーと酸又は塩基との組合せ(顔料 が形成する組合せ)。

(テ) パラフェニレンジアミン誘導体又はパラアミノフ 50 28号、同第3,681,390号、同第3,920,

ェノール誘導体の酸化体前駆体と、カップリング成分 (カプラー化合物) との組合せ。

【0139】前記発色源としての二成分の組合せとして は、(ア)電子供与性染料前駆体と電子受容性化合物と の組合せ、(イ)ジアゾ化合物とカップリング成分(以 下、適宜「カプラー化合物」と称する。)との組合せ、

(セ) 保護された色素(又はロイコ色素)プレカーサと 脱保護剤との組合せ、及び(テ)パラフェニレンジアミ ン誘導体又はパラアミノフェノール誘導体の酸化体前駆 鎖脂肪酸鉄塩と、タンニン酸、没食子酸、サリチル酸ア 10 体と、カップリング成分(カプラー化合物)との組合せ が好ましい。即ち、発色成分Aとしては、電子供与性染 料前駆体、ジアゾ化合物、色素プレカーサ又は酸化体前 駆体が好ましく、発色成分Bとしては、電子受容性化合 物、カプラー化合物又は脱保護剤が好ましい。

> 【0140】発色成分Aとして電子供与性無色染料前駆 体を用いる場合、電子供与性無色染料前駆体としては、 感熱紙や感圧紙等で既知の、フタリド系化合物、フルオ ラン系化合物、フェノチアジン系化合物、インドリルフ タリド系化合物、ロイコオーラミン系化合物、ローダミ 20 ンラクタム系化合物、トリフェニルメタン系化合物、ト リアゼン系化合物、スピロピラン系化合物、ピリジン 系、ピラジン系化合物、フルオレン系化合物等の各種化 合物を挙げることができる。

> 【0141】フタリド系化合物としては、例えば、米国 再発行特許第23,024号、米国特許第3,491, 111号、同第3, 491, 112号、同第3, 49 1.116号及び同第3.509.174号に記載の化 合物が挙げられ、具体的には、3、3-ビス(p-ジメ チルアミノフェニル) -6-ジメチルアミノフタリド、 3. 3-ビス(p-ジエチルアミノフェニル)フタリ ド、3,3-ビス(2-メチル-1-オクチルインドー ルー3ーイル) フタリド、3-(4-ジプロピルアミノ -2-アセチルアミノフェニル)-3-(2-メチルー 1-オクチルインドール-3-イル)-4-アザフタリ ド、3-(4-ジエチルアミノ-2-エトキシフェニ ル) -3-(2-メチル-1-オクチルインドール-3 -イル) フタリド、3-(4-ジエチルアミノ-2-エ トキシフェニル) -3-(2-メチル-1-オクチルイ ンドールー3ーイル) -4-アザプタリド、3-(4-40 ジエチルアミノー2ーメチルフェニル) -3-(1-エ チルー2-メチルインドールー3-イル)-4-アザフ タリド、3,3-ビス(4-ジエチルアミノ-2-ブチ ルオキシフェニル) -4-アザフタリド、3-(4-ジ エチルアミノー2-ブチルオキシフェニル)-3-(2 -メチル-1-ペンチルインドール-3-イル)-4-アザフタリド等が挙げられる。

【0142】フルオラン系化合物としては、例えば、米 国特許第3,624,107号、同第3,627,78 7号、同第3, 641, 011号、同第3, 462, 8

510号、同第3959, 571号に記載の化合物が挙 げられ、具体的には、2-アニリノ-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリノ-3-メチル -6-ジプチルアミノフルオラン、2-アニリノー3-メチルー6-N-エチル-N-イソアミルアミノフルオ ラン、2-アニリノ-3-メチル-6-N-メチル-N -シクロヘキシルアミノフルオラン、2-アニリノ-3 -メチル-6-N-エチル-N-イソプチルアミノフル オラン、2-アニリノー6-ジプチルアミノフルオラ ン、2-アニリノ-3-メチル-6-N-メチル-N- 10 テトラヒドロフルフリルアミノフルオラン等が挙げられ

【0143】チアジン系化合物としては、例えば、ペン ゾイルロイコンメチレンブルー、p-ニトロペンジルロ イコメチレンブルー等が挙げられる。ロイコオーラミン 系化合物としては、例えば、4,4'ービスージメチル アミノベンズヒドリンベンジルエーテル、N-ハロフェ ニル-ロイコオーラミン、N-2, 4, 5-トリクロロ フェニルロイコオーラミン等が挙げられる。ローダミン ラクタム系化合物としては、ローダミン-B-アニリノ 20 ラクタム、ローダミンー(pーニトリノ)ラクタム等が 挙げられる。

【0144】スピロピラン系化合物としては、例えば、 米国特許第3.971.808号に記載の化合物が挙げ られ、具体的には、3-メチル-スピロージナフトピラ ン、3-エチル-スピロージナフトピラン3,3'-ジ クロロースピロージナフトピラン、3-ベンジルスピロ -ジナフトピラン、3-メチル-ナフト-(3-メトキ シーベンゾ)スピロピラン、3~プロピルースピロージ ベンゾピラン等が挙げられる。

【0145】ピリジン系、ピラジン系化合物類として は、例えば、米国特許第3,775,424号、同第 3,853,869号、同第4,246,318号に記 載の化合物が挙げられる。フルオレン系化合物として は、例えば、特願昭61-240989号等に記載の化 合物が挙げられる。

【0146】シアン、マゼンタ、イエローを発色する色 素前駆体としては、米国特許第4,800,149号等 に記載の各色素前駆体を使用することができる。さら に、イエロー発色色素用電子供与性染料前駆体として は、米国特許第4,800,148号、同512623 3号、特公平7-88105号公報等に記載の染料前駆 体も使用することができ、シアン発色色素用電子供与性 染料前駆体としては、特開平63-53542号等に記 載の染料前駆体も使用することができる。

【0147】前記電子供与性染料前駆体を用いる場合、 該電子供与性染料前駆体を発色させる発色成分Bとして 電子受容性化合物を用いる。前記電子受容性化合物とし ては、感熱紙や感圧紙等で既知の、フェノール誘導体、 サリチル酸誘導体、芳香族カルボン酸の金属塩、酸性白 50 分子内に有する化合物のうち、下記一般式で表される3

土、ベントナイト、ノボラック樹脂、金属処理ノボラッ ク樹脂、金属錯体等の電子受容性化合物が挙げられる。 具体的には、特公昭40-9309号、特公昭45-1 4039号、特開昭52-140483号、特開昭48 -51510号、特開昭57-210886号、特開昭 58-87089号、特開昭59-11286号、特開 昭60-176795号、特開昭61-95988号等 に記載されている。

【0148】上記のうち、例えば、フェノール誘導体と しては、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロ パン、1、1-ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフェ ニル)シクロヘキサン、4-ヒドロキシフェニルー4' ーイソプロピルオキシフェニルスルホン、ビス(3-ア リル-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、 α , α '-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -1, 4-ジイソプロ ピルペンゼン、pーヒドロキシ安息香酸ペンジル等を挙 げることができる。

【0149】サリチル酸誘導体としては、4-ペンタデ シルサリチル酸、3,5-ジ(α-メチルベンジル)サ リチル酸、3,5-ジ(tert-オクチル)サリチル 酸、 $5-オクタデシルサリチル酸、<math>5-\alpha-(p-\alpha-$ メチルベンジルフェニル) エチルサリチル酸、3 - α -メチルベンジルー5ーtertーオクチルサリチル酸、 5-テトラデシルサリチル酸、4-ヘキシルオキシサリ チル酸、4-シクロヘキシルオキシサリチル酸、4-デ シルオキシサリチル酸、4-ドデシルオキシサリチル 酸、4-ペンタデシルオキシサリチル酸、4-オクタデ シルオキシサリチル酸等、及びこれらの亜鉛、アルミニ ウム、カルシウム、銅塩等を挙げることができる。

【0150】前記第一の態様の記録材料では、発色成分 Bがエチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物と しても機能するものである。従って、第一の態様の記録 材料の重合可能な化合物の少なくとも一つは電子受容性 化合物であって、その分子内には電子受容性基とエチレ ン性不飽和結合(以下、「重合性基」という。)とを含 む。この場合の発色成分Bとしては、例えば、特開平4 -226455号に記載の3-ハロ-4-ヒドロキシ安 息香酸、特開昭63-173682号に記載のヒドロキ シ基を有する安息香酸のメタアクリロキシエチルエステ 40 ル、アクリロキシエチルエステル、同59-83693 号、同60-141587号、同62-99190号に 記載のヒドロキシ基を有する安息香酸とヒドロキシメチ ルスチレンとのエステル、欧州特許29323号に記載 のヒドロキシスチレン、特開昭62-167077号、 同62-16708号に記載のハロゲン化亜鉛のN-ビ ニルイミダゾール錯体、同63-317558号に記載 の電子受容性化合物等を参考にして合成できる化合物等 が挙げられる。

【0151】これらの電子受容性基と重合性基とを同一

-ハロ-4-ヒドロキシ安息香酸が好ましい。 【0152】 【化21】

【0153】前記式中、Xはハロゲン原子を表し、中でも塩素原子が好ましい。Yは重合性エチレン基を有する 101価の基を表し、中でもピニル基を有するアラルキル基、アクリロイルオキシアルキル基又はメタクリロイルオキシアルキル基又は炭素数6~11のアクリロイルオキシアルキル基又は炭素数6~12のメタクリロイルオキシアルキル基がより好ましい。Zは、水素原子、アルキル基又はアルコキシ基を表す。

【0154】前記3-ハロ-4-ヒドロキシ安息香酸としては、例えば、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸エステルピニルフェネチルエステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸ピニルフェニルプロピルエステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸ー(2-アクリロイルオキシエチル)エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸ー(2-メタクリロイルオキシプロピル)エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸ー(2-アクリロイルオキシプロピル)エステル、3-クロロー4ーヒドロキシ安息香酸ー(2-メタクリロイルオキシプロピル)エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸ー(3-メタクリロイルオキシプロピル)エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸ー(3-メタクリロイルオキシプロピル)エステル、

【0155】3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(4-アクリロイルオキシブチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(4-メタクリロイルオキシブチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(2-アクリロイルオキシエチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(5-アクリロイルオキシペンチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(5-メタクリロイルオキシペンチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(6-アクリロイルオキシヘキシル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(6-メタクリロイルオキシヘキシル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(8-アクリロイルオキシオクチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(8-メタクリロイルオキシオクチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(8-メタクリロイルオキシオクチル)エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸ー(8-メタクリロイルオキシオクチル)エステル等が挙げられる。

【0156】さらには、例えば、スチレンスルホニルア ミノサリチル酸、ビニルベンジルオキシフタル酸、 β – メタクリロキシエトキシサリチル酸亜鉛、 β – アクリロ キシエトキシサリチル酸亜鉛、ビニロキシエチルオキシ 50

安息香酸、 β — メタクリロキシエチルオルセリネート、 β — アクリロキシエチルオルセリネート、 β — メタクリロキシエトキシフェノール、 β — アクリロキシエトキシフェノール、

【0158】 $_{r}$ - $_{r}$ クリロキシプロピル- $_{\alpha}$ - $_{r}$ ヒドロキシエチルオキシサリチル酸、 $_{\beta}$ - $_{r}$ ヒドロキシエトキニルフェノール、 $_{\beta}$ - $_{r}$ メタクリロキシエチル- $_{r}$ - $_{r}$ ヒドロキシンナメート、 $_{\beta}$ - $_{r}$ クリロキシエチル- $_{r}$ - $_{r}$ - $_{r}$ といった。 $_{r}$ - $_{$

【0159】 $3-\beta-$ ヒドロキシエトキシフェノール、 $\beta-$ メタクリロキシエチル- p-ヒドロキシベンゾエート、 $\beta-$ アクリロキシエチル- p-ヒドロキシベンゾエート、 β' - メタクリロキシエチル- $\beta-$ レゾルシネート、 $\beta-$ メタクリロキシエチルオキシカルボニルヒドロキシ安息香酸、 $\beta-$ アクリロキシエチルオキシカルボニルヒドロキシ安息香酸、N, N'-ジー $\beta-$ メタクリロキシエチルアミノサリチル酸、N, N'-ジー $\beta-$ アクリロキシエチルアミノサリチル酸、N, N'-ジー $\beta-$ アクリロキシエチルアミノスルホニルサリチル酸、N, N'-ジー $\beta-$ アクリロキシエチルアミノスルホニルサリチル酸、及びこれらの金属塩(例えば、亜鉛塩等)等も好適に挙げることができる。

[0160] 発色成分Aとして電子供与性染料前駆体を、発色成分Bとして電子受容性化合物を使用する場合、記録層中における、前記電子供与性染料前駆体の含有量としては、0.05~5g/m²が好ましく、0.1~3g/m²がより好ましい。また、前記電子受容性化合物の使用量としては、使用する電子供与性無色染料1質量部に対して、0.5~20質量部が好ましく、3~10質量部がより好ましい。前記使用量が、0.5質量部未満であると、十分な発色濃度を得ることができないことがあり、20質量部を超えると、感度が低下したり、塗布適性が劣化することがある。

【0161】一方、発色成分Aとして、ジアゾ化合物を

用いる場合には下記式で表される化合物を用いるのが好ましい。

 $Ar - N_2^+ \cdot Y^-$

〔式中、Arは芳香族環基を表し、Υ⁻は酸アニオンを 表す。〕

【0162】前記式において、Arは、置換又は無置換のアリール基を表す。置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボアミド基、スルホニル 10 基、スルファモイル基、スルホンアミド基、ウレイド基、ハロゲン基、アミノ基、ヘテロ環基、等が挙げられ、これら置換基は、更に置換されていてもよい。

【0163】また、アリール基としては、炭素原子数6~30のアリール基が好ましく、例えば、フェニル基、2ーメチルフェニル基、2ーグロロフェニル基、2ーメトキシフェニル基、2ープトキシフェニル基、2ーイクチルオキシフェニル基、3ー(2,4ージーtーペンチルフェノキシエトキシ)フェニル基、4ークロロフェニル基、2,5ージクロロフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、3ーメトキシフェニル基、3ーメチルフェニル基、3ーメトキシフェニル基、3ージアノフェニル基、3ージアフェニル基、3ージクロロフェニル基、3,5ージクロロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3,5ージクロロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3,5ージクロロフェニル基、3,5ージクロロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3

【0164】3-(ジブチルアミノカルボニルメトキシ)フェニル基、4-シアノフェニル基、4-メチルフェニル基、4-ブトキシフェニル基、4-ブトキシフェ 30 ニル基、4-ベンジルフェニル基、4-アミノスルホニルフェニル基、4-ベンジルフェニル基、4-アミノスルホニルフェニル基、4-エトキシカルボニルフェニル基、4-(2-エチルヘキシルカルボニル)フェニル基、4-フルオロフェニル基、3-アセチルフェニル基、2-アセチルアミノフェニル基、4-(4-クロロフェニルチオ)フェニル基、4-(4-メチルフェニル)チオー2、5-ブトキシフェニル基、4-(N-ベンジル-N-メチルアミノ)-2-ドデシルオキシカルボニルフェニル基、40等が挙げられる。

【0165】また、これらの基は、さらに、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、置換フェニル基、シアノ基、置換アミノ基、ハロゲン原子、ヘテロ環基等により置換されていてもよい。

【0166】発色成分Aとして、好適に使用し得るジアソ化合物としては、例えば、特開平7-276808号公報の第44段落欄~第49段落欄に例示されるジアゾ化合物が挙げられる。但し、本発明においては、これらに化合物に限定されるものではない。

【0167】ジアゾ化合物の最大吸収波長入nax としては、450nm以下であることが効果の点から好ましく、290~440nmであることがより好ましい。また、ジアゾ化合物は、炭素原子数が12以上であって、水に対する溶解度が1%以下であり、かつ酢酸エチルに対する溶解度が5%以上であることが望ましい。尚、発色成分Aとしてのジアゾ化合物は、単独で用いてもよいし色相調整等の諸目的に応じて2種以上を併用してもよい。

【0168】前記ジアゾ化合物を使用する場合、発色成分Bとしては、カプラー化合物(重合性基を有しない)若しくは重合性基を有するカプラー化合物を用いる。前記両カプラー化合物は、塩基性雰囲気及び/又は中性雰囲気でジアゾ化合物とカップリングして色素を形成するものであり、色相調整等種々目的に応じて、複数種を併用することが可能である。前記重合性基を有するカプラー化合物の具体例としては、カルボニル基の隣にメチレン基を有するいわゆる活性メチレン化合物、フェノール誘導体、ナフトール誘導体、アゾール誘導体、ヘテロ縮環アゾール誘導体などが挙げられる。これらは、本発明の目的に合致する範囲で適宜、選択して使用される。

【0169】前記重合性基を有するカプラー化合物にお けるカプラー骨格化合物(カプラー)としては、カルボ ニル基の隣にメチレン基を有するいわゆる活性メチレン 化合物、フェノール誘導体、ナフトール誘導体、アゾー ル誘導体、ヘテロ縮環アゾール誘導体等のカプラーを用 いるのが好ましい。具体的には、レゾルシン、フロログ ルシン、2、3-ジヒドロキシナフタレン、2、3-ジ ヒドロキシナフタレン-6-スルホン酸ナトリウム、1 ーヒドロキシー2-ナフトエ酸モルホリノプロピルアミ ド、2-ヒドロキシ-3-ナフタレンスルホン酸ナトリ ウム、2-ヒドロキシ-3-ナフタレンスルホン酸アニ リド、2-ヒドロキシ-3-ナフタレンスルホン酸モル ホリノプロピルアミド、2-ヒドロキシー3-ナフタレ ンスルホン酸-2-エチルヘキシルオキシプロピルアミ ド、2-ヒドロキシ-3-ナフタレンスルホン酸-2-エチルヘキシルアミド、5-アセトアミド-1-ナフト

【0170】1-ヒドロキシ-8-アセトアミドナフタレン-3,6-ジスルホン酸ナトリウム、1-ヒドロキシ-8-アセトアミドナフタレン-3,6-ジスルホン酸ジアニリド、1,5-ジヒドロキシナフタレン、2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸モルホリノプロピルアミド、2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸アニリド、5,5-ジメチル-1,3-シクロヘキサンジオン、1,3-シクロペンタンジオン、5-(2-n-テトラデシルオキシフェニル)-1,3-シクロヘキサンジオン、5-(2,5-ジ-n-オクチルオキシフェンジオン、5-(2,5-ジ-n-オクチルオキシフェ

ニル)-1, 3-シクロヘキサンジオン、N, N'-ジシクロヘキシルバルビツール酸、N, N'ージ-n-ド デシルバルピツール酸、

【0171】N-n-オクチル-N'-n-オクタデシ ルバルピツール酸、N-フェニル-N'-(2, 5-ジ n-オクチルオキシフェニル)バルピツール酸、N. N'-ビス(オクタデシルオキシカルボニルメチル)バ ルピツール酸、1-フェニル-3-メチル-5-ピラゾ ロン、1-(2, 4, 6-トリクロロフェニル)-3-ロロフェニル) -3-ベンズアミド-5-ピラゾロン、 6-ヒドロキシー4-メチルー3-シアノー1-(2-エチルヘキシル) -2-ピリドン、2,4-ピスー(ベ ンゾイルアセトアミド)トルエン、1、3-ビス-(ビ パロイルアセトアミドメチル) ベンゼン、ベンゾイルア セトニトリル、テノイルアセトニトリル、アセトアセト アニリド、ベンゾイルアセトアニリド、ピバロイルアセ トアニリド、2-クロロ-5-(N-n-ブチルスルフ ァモイル) -1-ピバロイルアセトアミドベンゼン、1 - (2-エチルヘキシルオキシプロピル) - 3-シアノ 20 -4-メチル-6-ヒドロキシ-1, 2-ジヒドロピリ ジン-2-オン、1-(ドデシルオキシプロピル)-3 -アセチル-4-メチル-6-ヒドロキシ-1, 2-ジ

ヒドロピリジン-2-オン、1-(4-n-オクチルオ キシフェニル) -3-tert-ブチル-5-アミノピ ラゾール等が挙げられる。

【0172】カプラー化合物の詳細は、特開平4-20 1483号、特開平7-223367号、特開平7-2 23368号、特開平7-323660号、特開平5-278608号、特開平5-297024号、特開平6 -18669号、特開平6-18670号、特開平7-316280号、特開平9-216468号、特開平9 アニリノー5-ピラゾロン、1-(2,4,6-トリク 10 -216469号、特開平9-319025号、特開平 10-035113号、特開平10-193801号、 特開平10-264532号公報等に記載されたものも 参照できる。

> [0173]カプラー化合物は、塩基性雰囲気及び/又 は中性雰囲気でジアゾ化合物とカップリングして色素を 形成するものであり、色相調整等種々の目的に応じて、 複数種を併用して用いることができる。

> 【0174】以下に、重合性基を有するカプラーの具体 例を示すが、本発明においては、これらに限定されるも のではない。

[0175] 【化22】

)*3*

B - 2

B - 3

B-4

B - 5

[0176]

,)

. 30 【化23】

رد _

B - 7

B-8

B - 9

B-10

[0177]

【化24】

B-13

B-14

B-15

[0178]

[化25]

B-18

B-19

B-20

[0179]

【化26】

-31**-**

)

)

B - 23

B -24

[0180] [化27]

30

[0181] [化28]

B -25

B -27

B - 28

【0182】重合性基を有しないカプラー化合物として は、前記重合性基を有するカプラー化合物において、カ プラー骨格化合物として列挙した化合物が挙げられる。

【0183】発色成分Aとしてジアゾ化合物を、発色成 分Bとしてカプラーを使用する場合、記録層中における 前記ジアゾ化合物の含有量としては、0.02~5.0 g/m^2 が好ましく、 $0.05~3.0g/m^2$ がより好 ましい。前記含有量が、0.02g/m²未満である と、十分な発色濃度を得ることができないことがあり、 5. 0g/m² を超えると、塗布液の塗布適性が劣化す ることがある。

【0184】また、前記カプラー化合物の使用量として は、前記ジアゾ化合物1質量部に対して、0.5~20 質量部が好ましく、1~10質量部がより好ましい。前 記使用量が、0.5質量部未満であると、十分な発色性 を得ることができないことがあり、20質量部を超える と、塗布適性が劣化することがある。

【0185】発色成分Bとして用いるカプラー化合物 は、その他の成分と共に水溶性高分子を添加して、サン ドミル等により固体分散して用いることもできるが、適 当な乳化助剤とともに乳化し、乳化物として用いること 50 【0187】1,4-ビス { (3-(N-メチルピペラ

もできる。ここで、固体分散又は乳化する方法として は、特に限定されるものではなく、従来公知の方法を使 用することができる。これらの方法の詳細については、 特開昭59-190886号、特開平2-141279 号、特開平7-17145号に記載されている。

【0186】ジアゾ化合物とカプラーとのカップリング 反応を促進する目的で、第3級アミン類、ピペリジン 類、ピペラジン類、アミジン類、フォルムアミジン類、 ピリジン類、グアニジン類、モルホリン類等の有機塩基 を用いることが好ましい。前記有機塩基としては、例え 40 ば、N, N'-ビス (3-フェノキシ-2-ヒドロキシ プロピル) ピペラジン、N, N'ービス [3-(p-メ チルフェノキシ) -2-ヒドロキシプロピル) ピペラジ -2-ヒドロキシプロピル〕ピペラジン、N, N'-ビ ス(3-フェニルチオ-2-ヒドロキシプロピル)ピペ ラジン、N, N'ーピス $[3-(\beta-t)++)-2$ -ヒドロキシプロピル] ピペラジン、 $N-3-(\beta-$ ナ フトキシ) -2-ヒドロキシプロピル-N'-メチルピ ペラジン、

1

ジノ) -2-ヒドロキシ] プロピルオキシ} ベンゼンな どのピペラジン類、 $N-[3-(\beta-t)+t)-2$ -ヒドロキシ〕プロピルモルホリン、1,4-ピス [(3-モルホリノー2-ヒドロキシ)プロピルオキ シ) ベンゼン、1,3-ビス[(3-モルホリノー2-ヒドロキシ) プロピルオキシ] ベンゼンなどのモルホリ ン類、N-(3-フェノキシ-2-ヒドロキシプロピ ル) ピペリジン、N-ドデシルピペリジンなどのピペリ ジン類、トリフェニルグアニジン、トリシクロヘキシル グアニジン、ジシクロヘキシルフェニルグアニジン、4 -ヒドロキシ安息香酸2-N-メチル-N-ベンジルア ミノエチルエステル、4-ヒドロキシ安息香酸2-N, N-ジ-n-ブチルアミノエチルエステル、4-(3-N. N-ジブチルアミノブロポキシ) ベンゼンスルホン アミド、4-(2-N, N-ジブチルアミノエトキシカ ルポニル)フェノキシ酢酸アミド等が挙げられる。これ らの有機塩基は、単独で用いてよいし2種以上併用して 用いてもよい。

特開昭60-49991号、特開昭60-94381 号、特願平7-228731号、特願平7-23515 7号、特願平7-235158号等に記載されている。 【0189】前記有機塩基を用いる場合、有機塩基とし て、重合性基を有する有機塩基を使用してもよい。前記 第一の態様の記録材料に、重合性基を有する有機塩基を 使用する場合は、発色成分Aとしてジアゾ化合物とカプ ラーとを共にマイクロカプセル内に含有させ、重合性基 を有する有機塩基を前記発色成分Bとして機能させるこ ともできる。発色成分Aとしてジアゾ化合物とカプラー をマイクロカプセルに内包させる場合は、ジアゾ化合物 30 とカプラーとを、塩基が存在しないと発色反応が起こら ない組合わせで使用する。また、前記第一の態様の記録 材料において、前記発色成分Aとしてジアゾ化合物を使 用し、前記発色成分Bとして、重合性基を有するカプラ ーと重合性基を有する有機塩基とを併用することも可能

【0188】これらは、特開昭57-123086号、

【0190】前記有機塩基の使用量としては、特に限定 されるものではないが、ジアゾ化合物1モルに対して、 1~30モルの範囲で使用することが好ましい。

である。

【0191】さらに、発色反応を促進させる目的で、発 40 色助剤を加えることもできる。発色助剤としては、フェ ノール誘導体、ナフトール誘導体、アルコキシ置換ペン ゼン類、アルコキシ置換ナフタレン類、ヒドロキシ化合 物、カルポン酸アミド化合物、スルホンアミド化合物等 が挙げられる。

【0192】次に、第二の態様の記録材料で用いる重合 可能な化合物について説明する。前記第二の態様の記録 材料では、その記録層に、重合可能な化合物として、発 色成分Aと該発色成分Aと反応して発色させる発色成分 Bとの反応を抑制する部位と、エチレン性不飽和結合と 50 ノマーD2」ということがある。) を用いるのが好まし

を同一分子内に有する発色抑制化合物(以下、「重合可 能な発色抑制化合物」ということがある。)を含有す る。前記発色成分Aとして電子供与性染料前駆体を、前 記発色成分Bとして重合性基を有しない電子受容性化合 物を用いる場合、前記重合可能な発色抑制化合物として は、電子供与性染料前駆体と電子受容性化合物との反応 を抑制する部位と、分子内に少なくとも1つのビニル基 とを有する光重合性モノマー(以下、「光重合性モノマ ーD1」という場合がある。)を用いるのが好ましい。

【0193】前記光重合性モノマーD1としては、具体 的には、アクリル酸及びその塩、アクリル酸エステル 類、アクリルアミド類;メタクリル酸及びその塩、メタ クリル酸エステル類、メタクリルアミド類;無水マレイ ン酸、マレイン酸エステル類; イタコン酸、イタコン酸 エステル類;スチレン類;ビニルエーテル類;ビニルエ ステル類: N-ビニル複素環類; アリールエーテル類; アリルエステル類等が挙げられる。

【0194】中でも、分子内に複数のピニル基を有する 化合物が好ましく、具体的には、トリメチロールプロパ ンやペンタエリスリトール等の多価アルコール類のアク リル酸エステルやメタクリル酸エステル; レゾルシノー ル、ピロガロール、フロログルシノール等の多価フェノ ール類やピスフェノール類のアクリル酸エステルやメタ クリル酸エステル:アクリレート又はメタクリレート末 端エポキシ樹脂;アクリレート又はメタクリレート末端 ポリエステル等が好ましい。上記のうち、エチレングリ コールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリ レート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペ ンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリ スリトールヒドロキシペンタアクリレート、ヘキサンジ オール-1.6-ジメタクリレート又はジエチレングリ コールジメタクリレート等が特に好ましい。

【0195】前記光重合性モノマーD1としては、その 分子量が約100~約5000のものが好ましく、約3 00~約2000のものがより好ましい。

[0196] 前記重合可能な発色抑制化合物として、上 記光重合性モノマーD1を用いる場合、その使用量とし ては、重合性基を有しないカプラー化合物と組合わせて 使用される電子供与性化合物1質量部に対して、0.1 ~10質量部が好ましく、0.5~5質量部がより好ま しい。前記使用量が、0.1質量部未満であると、露光 工程で潜像を形成することができないことがあり、10 質量部を超えると、発色濃度が低下することがある。

【0197】前記発色成分Aとしてジアゾ化合物を、前 記発色成分Bとして重合性基を有しないカプラー化合物 を用いる場合、前記重合可能な発色抑制化合物として は、ジアゾ化合物とカプラー化合物とのカップリング反 応を抑制する酸性基と、分子内に少なくとも1つのビニ ル基とを有する光重合性モノマー(以下、「光重合性モ

17.

【0198】前記光重合性モノマーD2としては、例え ば、スチレンスルホニルアミノサリチル酸、ピニルベン ジルオキシフタル酸、β-メタクリロキシエトキシサリ チル酸亜鉛、β-アクリロキシエトキシサリチル酸亜 鉛、ビニロキシエチルオキシ安息香酸、β-メタクリロ キシエチルオルセリネート、β-アクリロキシエチルオ ルセリネート、β-メタクリロキシエトキシフェノー ル、β-アクリロキシエトキシフェノール、β-メタク リロキシエチルーβ-レゾルシネート、β-アクリロキ 10 シエチルーβ-レゾルシネート、ヒドロキシスチレンス ルホン酸-N-エチルアミド、β-メタクリロキシブロ ピルーρ-ヒドロキシベンゾエート、β-アクリロキシ プロピルーp-ヒドロキシベンゾエート、メタクリロキ シメチルフェノール、アクリロキシメチルフェノール、 メタクリルアミドプロパンスルホン酸、アクリルアミド プロパンスルホン酸、β-メタクリロキシエトキシージ ヒドロキシベンゼン、β-アクリロキシエトキシージヒ ドロキシベンゼン、γ-スチレンスルホニルオキシーβ -メタクリロキシプロパンカルボン酸、

[0199] γ - アクリロキシプロピル - α - ヒドロキ シエチルオキシサリチル酸、β-ヒドロキシエトキニル フェノール、β-メタクリロキシエチル-p-ヒドロキ シシンナメート、β-アクリロキシエチル-ρ-ヒドロ キシシンナメート、3,5ジスチレンスルホン酸アミド フェノール、メタクリロキシエトキシフタル酸、アクリ ロキシエトキシフタル酸、メタクリル酸、アクリル酸、 メタクリロキシエトキシヒドロキシナフト工酸、アクリ ロキシエトキシヒドロキシナフトエ酸、3-β-ヒドロ キシエトキシフェノール、β-メタクリロキシエチルー p-ヒドロキシベンゾエート、β-アクリロキシエチル -p-ヒドロキシベンゾエート、

 $[0200]\beta'-y$ シネート、β-メタクリロキシエチルオキシカルポニル ヒドロキシ安息香酸、β-アクリロキシエチルオキシカ ルポニルヒドロキシ安息香酸、N, N-ジ-β-メタク リロキシエチルアミノサリチル酸、N, N-ジーβ-ア クリロキシエチルアミノサリチル酸、N, N-ジー β -メタクリロキシエチルアミノスルホニルサリチル酸、 $N, N-y-\beta-P$ クリロキシエチルアミノスルホニル サリチル酸等が好適に挙げられる。

【0201】前記重合可能な発色抑制化合物として、前 記光重合性モノマーD2を使用する場合、その使用量と しては、重合性基を有しないカプラー化合物と組合わせ て用いられるカプラー化合物1質量部に対して、0.1 ~10質量部が好ましく、0.5~5質量部がより好ま しい。前記使用量が、0.1質量部未満であると、露光 工程で潜像が形成できないことがあり、10質量部を超 えると、発色濃度が低下することがある。

おいては、前記記録層中に、発色成分Aをマイクロカプ セルに内包させた状態で含有することが好ましい。マイ クロカプセル化する方法としては、従来公知の方法を用 いることができる。例えば、米国特許第2800457 号、同28000458号に記載の親水性壁形成材料の コアセルベーションを利用した方法、米国特許第328 7154号、英国特許第990443号、特公昭38-19574号、同42-446号、同42-771号等 に記載の界面重合法、米国特許第3418250号、同 3660304号に記載のポリマー析出による方法、米 国特許第3796669号に記載のイソシアネートポリ オール壁材料を用いる方法、米国特許第3914511 号に記載のイソシアネート壁材料を用いる方法、米国特 許第4001140号、同4087376号、同408 9802号に記載の尿素-ホルムアルデヒド系、尿素ホ ルムアルデヒドーレゾルシノール系壁形成材料を用いる 方法、米国特許第4025455号に記載のメラミンー ホルムアルデヒド樹脂、ヒドロキシブロビルセルロース

等の壁形成材料を用いる方法、特公昭36-9168 号、特開昭51-9079号に記載のモノマーの重合に よるin situ法、英国特許第952807号、同 965074号に記載の電解分散冷却法、米国特許第3 111407号、英国特許第930422号に記載のス プレードライング法等が挙げられる。

【0203】マイクロカプセル化する方法はこれらに限 定されるものではないが、特に、発色成分Aをカプセル の芯となる疎水性の有機溶媒に溶解又は分散させ調製し た油相を、水溶性高分子を溶解した水相と混合し、ホモ ジナイザー等の手段により乳化分散した後、加温するこ とによりその油滴界面で高分子形成反応を起こし、高分 子物質のマイクロカプセル壁を形成させる界面重合法を 採用することが好ましい。この方法によれば、短時間内 に均一な粒径のカプセルを形成することができ、生保存 性にすぐれた記録材料とすることができる。

【0204】高分子を形成するリアクタントは、油滴内 部及び/又は油滴外部に添加される。高分子物質の具体 例としては、ポリウレタン、ポリウレア、ポリアミド、 ポリエステル、ポリカーボネート、尿素-ホルムアルデ ヒド樹脂、メラミン樹脂、ポリスチレン、スチレンメタ クリレート共重合体、スチレン-アクリレート共重合体 等が挙げられる。中でも、ポリウレタン、ポリウレア、 ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネートが好まし く、ポリウレタン、ポリウレアが特に好ましい。上記の 高分子物質は、2種以上併用して用いることもできる。 【0205】前記水溶性高分子としては、例えば、ゼラ チン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール等 が挙げられる。例えば、ポリウレタンをカプセル壁材と して用いる場合には、多価イソシアネート及びそれと反 応してカプセル壁を形成する第2物質(例えば、ポリオ 【0202】 (マイクロカプセル) 本発明の記録材料に 50 ール、ポリアミン) を水溶性高分子水溶液 (水相) 又は 311

カプセル化すべき油性媒体(油相)中に混合し、これら を乳化分散した後、加温することにより油滴界面で高分 子形成反応が生じ、マイクロカプセル壁を形成すること ができる。

71

【0206】上記多価イソシアネート及びそれと反応する相手のポリオール、ポリアミンとしては、米国特許第3281383号、同3773695号、同3793268号、特公昭48-40347号、同49-24159号、特開昭48-80191号、同48-84086号に記載されているものを使用することができる。

【0207】発色成分Aを含有するマイクロカプセルを調製する際、マイクロカプセルに内包する発色成分Aは、該カプセル中に溶液状態で存在していても、固体状態で存在していてもよい。発色成分Aをマイクロカプセル中に溶液状態で内包させる場合、発色成分Aを疎水性の有機溶媒に溶解した状態でカプセル化すればよい。有機溶媒の使用量としては、発色成分A100質量部に対して、1~500質量部が好ましい。

【0208】前記疎水性の有機溶媒としては、一般に、リン酸エステル、フタル酸エステル、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、その他のカルボン酸エステル、脂肪酸アミド、アルキル化ビフェニル、アルキル化ターフェニル、塩素化パラフィン、アルキル化ナフタレン、ジアリルエタン、常温で固体の化合物、オリゴマーオイル、ポリマーオイル等が挙げられる。具体的には、特開昭59-178451~同59-178455号、同59-178457号、同60-242094号、同63-85633号、特開平6-194825号、同7-13310号~同7-13311号、同9-106039号の各公報及び特願昭62-75409号明細書に記載の有機溶剤が挙げられる。

【0209】また、カプセル化しようとする発色成分Aの前記有機溶媒に対する溶解性が劣る場合には、溶解性の高い低沸点溶媒を補助的に併用することもできる。この低沸点溶媒としては、例えば、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、メチレンクロライド等が挙げられる。

【0210】一方、用いる水相には水溶性高分子を溶解した水溶液を使用し、これに前記油相を投入後、ホモジナイザー等の手段により乳化分散を行うが、該水溶性高 40分子は分散を均一に、かつ容易にするとともに、乳化分散した水溶液を安定化させる分散媒として作用する。ここで、更に均一に乳化分散し安定化させるためには、油相あるいは水相の少なくとも一方に界面活性剤を添加してもよい。界面活性剤は周知の乳化用界面活性剤が使用可能である。また、界面活性剤を添加する場合には、界面活性剤の添加量は、油相の質量に対して0.1%~5%、特に0.5%~2%であることが好ましい。

【0211】発色成分Aをマイクロカプセル化する場合、マイクロカプセルの平均粒子径は、20μm以下が 50

好ましく、高解像度を得る観点から 5μ m以下であることがより好ましい。形成したマイクロカプセルが小さすぎると、一定固形分に対する表面積が大きくなり多量の壁剤が必要となるため、上記平均粒子径は 0.1μ m以上であることが好ましい。

72

【0212】本発明の光重合性組成物は、上述の本発明の記録材料のほか、インキ、カラーフィルタ、ホログラム、プルーフ、封止剤、接着剤、平板印刷、樹脂凸版、フォトレジスト等をはじめとする広い分野に利用でき、10 各々の用途に応じて、その他の成分を添加してもよい。また、本発明の記録材料以外に利用する場合には、3)重合可能な化合物は、上述のように発色成分B及び発色抑制化合物として機能する必要はなく、エチレン性不飽和結合を有する重合可能な化合物を広く利用することができる。

【0213】多色の記録材料の場合、支持体上に単色記録層を複数積層して構成され、各記録層にそれぞれ発色色相の異なる発色成分A(マイクロカプセルに内包されていてもよい。)と、各発色成分Aと反応して発色させる部位を分子内に有する発色成分B(重合性基を有していてもよい。)と、それぞれ異なる波長の光に感光し潜像形成する光重合性組成物と、を含有させることにより多色の記録材料とすることができる。即ち、光重合性組成物にそれぞれ異なる吸収波長を有する分光増感色素を使用することにより、異なる波長の光に感光する光重合性組成物とすることができる。この場合、各単色の記録層間に中間層を設けることもできる。

【0214】本発明の多色の多層記録材料の記録層は、 例えば、以下のようにして形成することができる。イエ ロー発色する発色成分AYを内包するマイクロカプセル と、発色成分AYを発色させる発色成分BYと、光源中心 波長入1 に感光し潜像形成する光重合性組成物とを含有 した第1の記録層を支持体上に設け、その層上に、マゼ ンタ発色する発色成分AIIを内包するマイクロカプセル と、発色成分AMを発色させる発色成分BMと、光源中心 波長入2 に感光し潜像形成する光重合性組成物とを含有 した第2の記録層を設け、さらにその層上に、シアン発 色する発色成分ACを内包するマイクロカプセルと、発 色成分ACを発色させる発色成分BCと、光源中心波長入 3に感光し潜像形成する光重合性組成物とを含有した第 3の記録層を設けて積層構造とした多層記録層α、さら に必要に応じて、この多層記録層 αの各層間に中間層を 設けた記録層 β 等により構成される。

【0215】前記多色の多層記録層を有する記録材料を 用いて画像形成する場合、画像様に露光する過程で、各 記録層の吸収波長に適合した、波長の異なる複数の光源 を用いて画像露光することにより、光源の吸収波長を有 する記録層が選択的にそれぞれ潜像を形成するため、多 色画像を高感度、かつ高鮮鋭に形成することができる。

【0216】(支持体)前記支持体としては、通常の感

74

73

圧紙や感熱紙、乾式や湿式のジアゾ複写紙などに用いられる紙支持体はいずれも使用することができる他、酸性紙、中性紙、コート紙、プラスチックフィルムラミネート紙、合成紙、プラスチックフィルムなどを使用することができる。

【0217】本発明の記録材料は、平版印刷、樹脂凸 板、プリント基盤作製用レジスト又はフォトマスク、白 黒又はカラーの転写発色用シート若しくは発色シート作 製等の用途に好適に用いられる。例えば、本発明の記録 材料を、感光感熱発色シートに応用する場合は、各成分 を、個々にあるいは数種類の成分を組合わせて、適当な 溶媒に溶解又は分散させて溶液又は分散液を調製し、こ れを混合して塗布液として、紙やプラスチックフィルム 等の支持体上に塗布し、乾燥することにより作製するこ とができる。例えば、所定の成分をマイクロカプセル化 する場合は、いずれかの成分が内包されたマイクロカプ セル分散液を調製し、別途、他の成分を溶媒に分散又は 溶解させた液を調製して、これを混合して塗布液とする ことができる。塗布液の調製においては、ホモジナイザ 一等を用いて各成分を好ましい分散状態にすることがで 20 きる。尚、塗布及び乾燥の方法としては、従来公知の方 法にて行うことができる。

【0218】本発明の記録材料は、潜像を形成するための露光と同時に、或いは、露光後に、加熱現像処理を行うことにより画像形成することができる。加熱現像処理する際の加熱方法としては、従来公知の方法を用いることができ、一般に、その加熱温度としては、 $80\sim20$ 0℃が好ましく、 $85\sim130$ ℃がより好ましい。加熱

時間としては、1 秒~5 分が好ましく、3 秒~1 分がより好ましい。

【0219】加熱現像処理後、記録層全面を光照射することにより、未重合であった領域も重合し形成画像を定着し、かつ記録層中に残存する分光増感色素等の地肌部の白色性を低下させる成分を消色、分解又は失活させることが好ましい。本発明の記録材料は、従来のものと比較してより短い画像定着処理で、地肌部の残色等を防止し、地肌部の白色度をより向上させることができる。

10 【0220】また、上記方法により画像形成する際、上記画像形成中に材料全面を発色温度未満の所定温度で均一に予熱する過程を設けることにより、さらに感度を向上することができる。また、前記記録方法のみならず、公知の他の記録方法にも使用することができる。

【0221】上記のように、現像液等の使用が不要、かつ廃棄物の発生のない完全ドライの処理系において、紫外光のみならず可視光~赤外光を用いた高感度な画像記録が可能であり、鮮明で高コントラストな白黒乃至カラーの画像を形成することができる。

20 [0222]

【実施例】以下に、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。 尚、以下の実施例において、特に断りのない限り「%」 は「質量%」を意味する。

【0223】(実施例1~14)下記表1の通り、上記例示の分光増感色素(前記一般式(1)で表される化合物)及び有機ホウ素化合物を用い、下記組成の光重合性組成物を調製した。

[光重合性組成物の組成]

・ペンタエリスリトールテトラアクリレート・・・・・・	1. 41 g
・メタクリル酸ベンジル/メタクリル酸・・・・・・・・	1. 29g
(モル比73/27共重合体)	

・メチルエチルケトン・・・・・・・・・・・・ 12g

・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート・・・ 8.62g

・分光増感色素(前記例示化合物;下記表1参照)・・・・1×10-4モル

・下記有機ホウ素化合物(下記表1参照)・・・・・・6×10-4モル

・・・・・・・・2×10⁻³モル

・2-(o-クロロフェニル)-4,5-ジフェニルイミダゾール二量体

・メタノール・・・・・・・・ 6 g

尚、下記表1、2中のボレート(1)~(3)(有機ホ 40 ウ素化合物)の構造を以下に示す。

[0224]

【化29】

)

*【
$$0225$$
】調製した光重合性組成物の各々を、 100 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルム上に 2μ m の厚みで塗布し、 100 ℃で 5 分間乾燥した。その上に、さらに下記保護層用塗布液(1)を 1μ mの厚みで塗布し、 100 ℃で 2 分間乾燥して、感光材料(1)~(14)を作製した。【 0226 】

[保護層用塗布液(1)の組成]

·水····· 98g ・ポリビニルアルコール・・・・・・・・・・・・・ 1. 7 g ・ヒドロキシプロピルメチルセルロース・・・・・・・・ 1.7g 8.7g

【0227】(比較例1~3)実施例1で用いた分光増 感色素(例示化合物No.1)を、下記表1の通り、下 20 記分光増感色素 d-1~d-3のいずれかに代えたこと 以外、実施例1と同様にして感光材料(15)~(1 ※

)

)

※7) を作製した。 [0228] 【化30】

【0229】<画像形成及び評価>作製した実施例1~ 14の感光材料(1)~(14)及び比較例1~3の感 光材料(15)~(17)を、それぞれ真空焼枠装置を 用いて露光した。感光材料への露光は、ステップウエッ ジ(濃度段差0.15、濃度段数1~15段、「富士ス テップガイドP」(富士写真フイルム(株)製)及び 「SC38フィルター」(380nm以下の光をカット★ ★するシャープカットフィルター; 富士写真フイルム (株) 製)) を通して、500Wキセノンランプ(ウシ オ(株)製)で10秒間光を照射することにより行っ た。露光後、下記組成の現像液を用いて、感光材料を各 々現像した。

[0230]

[現像液の組成]

・無水炭酸ソーダ・・・・・・・・・・・・ 10g 5 g 1 1

40

【0231】上記現像により、ステップウエッジの高い 段数に相当する領域への露光量は少ないため、該領域の 光重合性組成物は現像液中に溶出し、ポリエチレンテレ フタレート (PET) 面が露出した。各々の実施例の感 光材料について、光重合性組成物が完全に溶出しPET 50 光したすべての領域にわたって光重合性組成物が現像液

面が露出した領域を調べ、最も露光量の多かった領域に 相当するステップウェッジの段数(クリア段数)を求め た。求めた段数が高い程、感光材料の感度が高いことを 意味する。結果を下記表1に示す。尚、感度が低く、露 中に溶出した場合は、表中に"流れ"と表示した。尚、 下記表1中の分光増感色素の欄の番号(No.)は、既 述の一般式(1)で表される例示化合物の番号(N

77

*O.) に相当する。以下、表2においても同様である。 [0232]

【表1】

	感光材料No.	分光增感色素	有機ホウ素化合物	クリア段数[段]
実施例1		No.1	ボレート(1)	10
実施例2	2	No.2	ポレート(1)	10_
実施例3	3	No.4	ポレート(1)	11
実施例4	4	No.6	ポレート(1)	12
実施例5	5	No.13	ボレート(1)	12
実施例8	6	No.21	ボレート(1)	9
実施例7	7	No.22	ボレート(1)	10
実施例8	8	No.26	ポレート(1)	11
実施例9	9	No.31	ボレート(1)	11
実施例10	10	No.1	ポレート(2)	10
実施例11	11	No.1	ボレート(3)	11
実施例12	12	No.2	ボレート(1)	10
実施例13	13	No.2	ポレート(2)	9
実施例14	14	No.2	ボレート(3)	9
比較例1	15	d-1	ボレート(1)	流れ
比較例2	18	d-2	ボレート(1)	流れ
比較例3	17	d-3	ボレート(1)	4

【0233】上記表1の結果から、分光増感色素として 一般式(1)で表される化合物を用いた本実施例の感光 材料(1)~(14)では、高感度に画像形成すること ができた。一方、本発明で規定する前記分光増感色素を 用いなかった、比較例の感光感光材料(15)~(1 7) では、十分な感度を得ることはできなかった。

【0234】 <感光感熱記録材料の作製>

(実施例15)

-電子供与性無色染料(1)内包マイクロカプセル液の

酢酸エチル18.4gに、イエロー発色の下記電子供与 性無色染料(1)4.4gを溶解し、カプセル壁剤(商 品名:タケネートD-110N、武田薬品工業(株) 製) 21部とカプセル壁剤(商品名:ミリオネートMR 200、日本ポリウレタン工業(株)製)0.7部とを 添加した。得られた溶液を、8%のフタル化ゼラチン5 2gと10%のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 溶液 0.3 gとの混合液中に添加した後、温度 20℃で 乳化分散し乳化液を得た。得られた乳化液に1.1%テ トラエチレンペンタミン水溶液54gとを加え、攪拌し ながら60℃に加温し、2時間経過後、電子供与性無色 染料 (1) を芯とする、平均粒径 0. 5 μmのマイクロ カプセル液を得た。更に、固形分が25%となるように 加水し調整した。

[0235]

【化31】

電子供与性無色染料(1)

【0236】-光重合性組成物乳化液(1)の調製-

重合性基を有する下記電子受容性化合物(1)及び (2) の混合物100.0g(混合比率;50:50) と下記熱重合禁止剤(ALI)0.1gとを酢酸イソプ ロピル (水への溶解度4.3%) 125.0 g中で42 20 ℃にて溶解し混合溶液 I とした。この混合溶液 I 中に、 下記へキサアリールピイミダゾール(1) [2, 2'-ビス (2-クロロフェニル) -4, 4', 5, 5'テト ラフェニルービイミダゾール) 18.0gとを添加し4 2℃にて溶解し、混合溶液 I I とした。上記混合溶液 I Iを、8%ゼラチン水溶液300.0gと、下記10% 界面活性剤(1)水溶液17.4gとの混合溶液中に添 加し、ホモジナイザー(日本精機(株)製)を用いて回 転数10000回転で5分間乳化し、光重合性組成物乳 化液(1)を得た。その後、40℃で3時間脱溶媒処理 を行った後、固形分30%に調整した。

[0237]

30

【化32】

重合性の電子受容性化合物

HO—COO—
$$(CH_2)_n$$
—OCO— $C=CH_2$
 CH_3
 $n=5$ (1)
 $n=6$ (2)

界面活性剤(1)

[0238] [化33]

50

79 ヘキサアリールビイミダゾール(1)

【0239】 <記録層用塗布液の調製>

- 記録層用塗布液(I)の調製-

前記電子供与性無色染料(1)内包マイクロカプセル液 6.3部と、光重合性組成物乳化液(1)9.5部と、 15%ゼラチン水溶液1.8部とを混合し、さらに、水 6.3部を加え、記録層用塗布液(I)を調製した。

【0240】 <保護層用塗布液の調製>18%ゼラチン 水溶液8.8部と、蒸留水7.0部と、下記2%界面活 性剤(2)水溶液0.4部と、下記2%界面活性剤

(3) 水溶液1.2 部と、2 % ビニルスルホン系化合物 (硬膜剤) 水溶液8.8 部と、20% ジュリマーAC1 0 LA(ポリアクリル酸;日本純薬(株)製)1.8 部 とを混合し、保護層用塗布液を調製した。

[0241]

【化34】

界面活性剤(2)

界面活性剤(3)

$$C_8F_{17}$$
— SO_2 —N— CH_2CO_2K
 C_3H_7

界面活性剤(4)

)

【0242】厚さ198 μ mのWP支持体上に、コーティングパーを用いて塗布層全体の乾燥質量が、4.8g/ m^2 になるように、前記記録層用塗布液(I)を塗布、乾燥して記録層を形成した。この記録層上に、コーティングパーを用いて塗布層の乾燥質量が $2g/m^2$ になるように、前記保護層用塗布液(1)を積層塗布し、乾燥して、本発明の感光感熱記録材料(a)を得た。

80

【0243】(実施例16~21) 実施例15で用いた分光増感色素(例示化合物No.1)を、下記表2の通り、各々上記例示の分光増感色素(前記一般式(1)で表される化合物)に代えたこと、及び実施例20を除き有機ホウ素化合物(ボレート(3))を添加したこと以外、実施例15と同様にして感光感熱記録材料(b)~(g)を得た。

【0244】 (比較例 $4\sim5$) 実施例15で用いた分光 増感色素 (例示化合物No.1) を、添加しなかったこ と以外、実施例15と同様にして、下記表2の通り、感 光感熱記録材料 (h) \sim (i) を得た。

【0245】上記より得た感光感熱記録材料(a)~
20 (i)について、以下のようにして画像形成した。ここでは、感光感熱記録材料(a)を例に示す。前記感光感熱記録材料(a)に対して、その保護層側から波長405nmの半導体レーザー光を用いて、最大照射エネルギーを12mJ/cm²とし順々に照射エネルギーが変わるようにステップウェッジ状の画像形状に露光した(露光工程)。続いて、上記露光により潜像が形成された感光取熱記録材料(a)を、110℃の熱板上で10秒間加熱した後(発色工程)、更に380001uxの蛍光灯照射機を用いて記録層の表面全体を30秒間光照射し30た(定着工程)。すると、感光感熱記録材料(a)~

(g) の記録層では、イエローが鮮明に発色し、地肌部の白色性の高いステップウェッジ状のイエロー画像が得られた。

【0246】 <感度の評価>感度は、各材料の地肌部を 形成するまでに要するエネルギー(地肌部を形成するま でのエネルギー)を算出し、感度を示す指標とした。前 記数値の小さい程、高感度であることを表す。測定結果 を下記表2に示す。

[0247]

40 【表2】

	感光感熱	分光增感	トリアリールイミダゾー		整度(mJ
	記録材料	色素	ル二量体	有機ホウ素化合物	∕cm²)
実施例15	(a)	No. 1	有	無	0.5
実施例16	(b)	No. 1	有	ボレート(3)	0.2
実施例17	(c)	No. 2	有	ボレート(3)	0.2
実施例18	(d)	No. 4	有	ボレート(3)	0.4
実施例19	(e)	No. 6	有	ボレート(3)	0.3
実施例20	(f)	No. 21	有		0.6
実施例21	(g)	No. 21	有	ボレート(3)	0.5
比較例4	(h)	無	有	無	50
比較例5	(i)	無	有	ボレート(3)	1.3

81

【0248】上記表2の結果から、分光増感色素として 一般式(1)で表される化合物を用いた実施例15~2 1の感光感熱記録材料 (a) ~ (g) では、高感度が得 られ、鮮明で高コントラストな画像を形成することがで きた。一方、本発明で規定する前記分光増感色素を用い なかった、比較例1~2の感光感熱記録材料(h)~

(i)では、高感度が得られなかった。

[0249]

)

【発明の効果】本発明によれば、紫外光のみならず可視 光~赤外光に対して高感度に感応しうる光重合性組成物 を提供することができる。また、現像液等の使用が不 要、かつ廃棄物の発生のない完全ドライの処理系で、紫 外光のみならず可視光~赤外光を用いた高感度な画像記 録が可能でかつ鮮明で高コントラストな白黒ないしカラ 一画像を形成しうる記録材料を提供することができる。

フロントページの続き

(72) 発明者 髙島 正伸

静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AB02 AB03 AB09 AB20

AC01 AD01 BC32 BC42 CA18

CA20 CA28 CA39 CA48 CA50

CC14 DA10 DA11 FA03 FA06

FA17 FA22

2H096 AA02 AA07 AA23 AA30 BA05

BA20 EA02 EA14 GA08 GA52

4J011 AC04 QA02 QA05 QA06 QA08

QA09 QA13 QA18 QA19 QA23

QA24 QA26 QA27 QB12 QB16

QB19 QB24 QB25 SA78 SA85

SA86 SA87 UA01 UA02 VA01

WA01 WA02 WA06

- (19) Japan Patent Office (JP)
- (12) Publication of Patent Application (A)
- (11) Publication Number of Patent Application: JP-A-2002-363209
- (43) Date of Publication of Application: December 18, 2002

- (54) [Title of the Invention] PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION AND RECORDING MATERIAL USING THE SAME
- (57) [Abstract]

[Problem] To provide a photopolymerizable composition which is highly sensitive to visible to infrared lights and a recording material containing said photopolymerizable composition and capable of forming a highly sensitive, clear and high-contrast image.

[Means for Resolution] A photopolymerizable composition containing a polymerizable compound and at least one kind of compounds represented by the following general formula (1):

[Ka 1]

General Formula (1)

[wherein R¹ represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkenyl group, an alkynyl group, or an aralkyl group; R² and R³ each represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkenyl group, an alkynyl group, an aralkyl group, an aryl group, an alkyloxy group, an aralkyloxy group, an aryloxy group, an alkynyloxy group, an alkylthio group, an aralkylthio group, or an arylthio group; X represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkyloxy group, an alkenyl group, an alkynyloxy group, an alkylamino group, or a halogen atom; and Y represents an atomic group for forming a 5- to 6-membered nitrogen-containing heterocyclic ring.]

[Claims]

[Claim 1]

A photopolymerizable composition, which is characterized by containing a polymerizable compound and at least one kind of compounds represented by the following general formula (1):

[Ka 1]

General Formula (1)

[in the general formula (1), R¹ represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkenyl group, an alkynyl group, or an aralkyl group; R² and R³ each represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkenyl group, an alkynyl group, an aralkyl group, an aryl group, an alkyloxy group, an aryloxy group, an alkenyloxy group, an alkynyloxy group, an alkylthio group, or an arylthio group; X represents a hydrogen atom, an alkyl group, an alkyloxy group, an alkyloxy group, an alkyloxy group, an alkynyloxy group, an alkynyloxy group, an alkynyloxy group, an alkylamino group, or a halogen atom; and Y represents an atomic group for forming a 5- to 6-membered nitrogen-containing heterocyclic ring.]

[Claim 2]

The photopolymerizable composition according to claim 1, which contains a polymerizable compound, a compound represented by the general formula (1), and a compound capable of generating a radical or a cation upon mutual action with the compound represented by the general formula (1).

[Claim 3]

The photopolymerizable composition according to claim 2, wherein the compound capable of generating a radical or a cation is at least one kind selected

from organic boron compounds, iodonium salts, sulfonium salts, iron-allene complexes, S-triazine derivatives, organic peroxides, titanocenes, triaryl imidazole dimers, and adinium salts.

[Claim 4]

The photopolymerizable composition according to claim 2, wherein the compound capable of generating a radical or a cation is a triaryl imidazole dimer and an organic boron compound.

[Claim 5]

The photopolymerizable composition according to claim 2, wherein the polymerizable compound is an ethylenically unsaturated bond-containing polymerizable compound; and the compound capable of generating a radical or a cation is a triaryl imidazole dimer and/or an organic boron compound.

[Claim 6]

The photopolymerizable composition according to any one of claims 3 to 5, wherein the organic boron compound is a compound represented by the following general formula (A):

[Ka 2]

General Formula (A)

[in the general formula (A), Ra¹, Ra², Ra³ and Ra⁴ each independently represents an aliphatic group, an aromatic group, a heterocyclic group, or Si(Ra⁵)(Ra⁶)-Ra⁷; Ra⁵, Ra⁶ and Ra⁷ each independently represents an aliphatic group or an aromatic group; and G⁺ represents a group capable of forming a cation.]

[Claim 7]

A recording material comprising a support having a recording layer thereon, which is characterized in that said recording layer contains at least a

color forming component A, a color forming component B having a site capable of reacting with said color forming component A to cause color formation, and the photopolymerizable composition according to any one of claims 1 to 6.

[Claim 8]

The recording material according to claim 7, wherein at least one of the polymerizable compounds is the color forming component B.

[Claim 9]

The recording material according to claim 7, wherein the polymerizable compound is a color formation retarding compound having a site of retarding the reaction of the color forming components A and B within in the same molecule thereof.

[Claim 10]

The recording material according to any one of claims 7 to 9, wherein the color forming component A is encapsulated in a microcapsule.

[Claim 11]

The recording material according to any one of claims 7 to 10, which has a multilayered structure in which a first recording layer which is sensitive to light of a central wavelength λ_1 ; a second recording layer which is sensitive to light of a central wavelength λ_2 and which causes color formation to a color different from that of the first recording layer; ...; and an i-th recording layer which is sensitive to light of a central wavelength λ_1 and which causes color formation to a color different from those of the first, second, ..., and (i-1)-th recording layers are laminated in that order.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Technical Field to which the Invention Belongs]

The present invention relates to a photopolymerizable composition and a recording material which can be suitably used in wide fields including inks, holograms, proofs, sealing agents, adhesives, planographic printing plates, resin relief plates, and photoresists. In detail, the invention relates to a novel photopolymerizable composition which is highly sensitively responsible to not only ultraviolet light but also visible light to infrared light and to a recording material which does not require use of a developing solution and the like and which is able to form black and white and/or color images in a completely dry processing system without generation of wastes.

[0002]

[Prior Art]

contains basically composition photopolymerizable A photopolymerization initiator and an addition polymerizable compound containing two or more ethylenically unsaturated bonds in the molecule thereof (hereinafter referred to as "polyfunctional monomer") and when irradiated with light, is cured, is changed with respect to stickiness or becomes insoluble in a Utilizing these properties, the photopolymerizable composition is solvent. widely utilized in photography, printing, metal surface treatment, inks, and the Functions and application examples of photopolymerizable compositions are describe in a number of publications. Details are described in, for example, J. Kosar, Light Sensitive Systems (J. Wiley & Sons, New York, 1965, pages 158 to 193) and K.I. Jacobson and R.E. Jacobson, Imaging Systems (J. Wiley & Sons, New York, 1976, pages 181 to 222).

[0003]

Also, in recent years, an image forming system utilizing a photosensitive microcapsule having a photopolymerizable composition encapsulated in a microcapsule has been proposed as an image forming method utilizing a

photopolymerizable composition. For example, JP-A-57-124343, JP-A-57-179836 and JP-A-57-197538 disclose a method of forming dye image by exposing a color forming sheet coated with microcapsules containing a photopolymerizable composition composed of a vinyl compound and a polymerization initiator and a dye, superposing it on an image receiving sheet and then applying a pressure to the whole body.

[0004]

In addition, JP-A-3-87827 and JP-A-4-211252 describe a photosensitive and heat sensitive color forming recording material containing two components and disclose a recording material in which one of the two components is encapsulated in a microcapsule, whereas the other is made of a curable compound of a photocurable composition or the other is contained outside the microcapsule together with a photocurable composition. Also, with respect to the latter recording material, there is enumerated a photosensitive and heat sensitive recording material in which a layer containing a microcapsule having an electron donating colorless dye encapsulated therein and a photocurable composition disposed outside said microcapsule and containing an electron accepting compound, a polymerizable vinyl monomer and a photopolymerization initiator is provided.

[0005]

As described above, the recording material utilizing a photopolymerizable composition is able to achieve image recording in a completely dry system without using a developing solution and the like and is very preferable in view of the environment because wastes are not generated. Now, in the case of image recording of a photosensitive recording material, if not only UV light and short-wavelength visible light but also inexpensive infrared laser and green to red lights can be utilized, such is advantageous. However, in

many recording materials utilizing a photopolymerizable composition, although they are sensitive to ultraviolet light, they are not sensitive to visible light to infrared light or even when they are sensitive to these lights, their sensitivity is not sufficient. As a result, there is some possibility that a formed image becomes unclear or that contrast between an image area and a non-image area is low. Thus, realization of higher sensitivity is being desired.

[0006]

[Problems that the Invention is to Solve]

A problem of the invention is to solve the foregoing various problems of the prior art and to attain the following objects. That is, an object of the invention is to provide a photopolymerizable composition which is highly sensitively responsible to not only ultraviolet light but also visible light to infrared light. Also, another object of the invention is to provide a recording material which is able to achieve image recording with high sensitivity using not only ultraviolet light but also visible light to infrared light in a completely dry processing system without need of use of a developing solution and the like and free from generation of wastes and which is able to form clear black and white and/or color images with high contrast.

[0222]

[Examples]

Examples of the invention will be hereunder described, but it should be construed that the invention is never limited to these Examples. Incidentally, in the following Examples, "%" means "% by mass" unless otherwise indicated.

[0223]

(Examples 1 to 14)

Photopolymerizable compositions each having the following composition were prepared using the above enumerated spectral sensitizing dye (compound represented by the foregoing general formula (1)) and an organic boron compound as shown in Table 1 as described below.

[Composition of photopolymerizable composition]

•	Pentaerythritol tetraacrylate:	1.41 g
•	Benzyl methacrylate/methacrylic acid (copolymer having a molar ratio of 73/27):	1.29 g
•	Methyl ethyl ketone:	12 g
•	Propylene glycol monomethyl ether acetate:	8.62 g
•	Spectral sensitizing dye (the foregoing illustrative compound; see Table 1 as described below):	1 × 10 ⁻⁴ moles
•	Organic boron compound as described below (see Table 1 as described below):	6×10^{-4} moles
•	2-(o-Chlorophenyl)-4,5-diphenyl imidazole dimer:	2×10^{-3} moles
•	Methanol:	6 g

Incidentally, the structures of borates (1) to (3) (organic boron compounds) in the following Tables 1 and 2 are shown below.

[0224]

[Ka 29]

Borate (1)

Borate (2)

Borate (3)

[0225]

Each of the prepared photopolymerizable compositions was coated in a thickness of 2 μ m on a 100 μ m-thick polyethylene terephthalate film and dried at 100°C for 5 minutes. In addition, the following coating solution (1) for protective layer was coated in a thickness of 1 μ m thereon and dried at 100°C for 2 minutes, thereby preparing photosensitive materials (1) to (14).

[0226]

[Composition of coating solution (1) for protective layer]

•	Water:	98 g
•	Polyvinyl alcohol	1.7 g
•	Hydroxypropyl methyl cellulose:	1.7 g
•	Polyvinylpyrrolidone:	8.7 g

[0227]

(Comparative Examples 1 to 3)

Photosensitive materials (15) to (17) were prepared in the same manner as in Example 1, except for changing the spectral sensitizing dye (Illustrative Compound No. 1) as used in Example 1 to any one of the following Spectral Sensitizing Dyes d-1 to d-3 as shown in the following Table 1.

[0228]

[Ka 30]

[0229]

<Image formation and evaluation>

Each of the photosensitive materials (1) to (14) of Examples 1 to 14 and the photosensitive materials (15) to (17) of Comparative Examples 1 to 3 thus prepared was exposed by using a vacuum printing frame device. The exposure

of the photosensitive material was carried out by irradiation with a 500-W xenon lamp (manufactured by Ushio, Inc.) through a step wedge (density step: 0.15, number of density steps: 1 to 15 steps, "FUJI STEP GUIDE P" as manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) and "SC38 FILTER" (a sharp cutting filter for cutting light of not longer than 380 nm, as manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) for 10 seconds. After the exposure, each of the photosensitive materials was developed with a developing solution having the following composition.

[0230]

[Composition of developing solution]

• Anhydrous sodium carbonate: 10 g

• Butyl cellosolve: 5 g

• Water: one liter

[0231]

Since the exposure amount in a region corresponding to a high number of steps of the step wedge was small, the photopolymerizable composition in said region was eluted into the developing solution by the foregoing development, and the surface of the polyethylene terephthalate (PET) was exposed. With respect to the photosensitive materials of the respective Examples, the region where the photopolymerizable composition was completely eluted so that the PET surface was exposed was examined, and the number of steps of the step wedge corresponding to the region with the largest exposure amount (number of clear steps) was determined. It is meant that the larger the number of steps as determined, the higher the sensitivity of the photosensitive material was. The results are shown in the following Table 1. Incidentally, the case where the sensitivity was low and the photopolymerizable composition was eluted into the developing solution over all of the exposed regions was expressed by "flown" in the table.

Incidentally, the number (No.) in the spectral sensitizing dye column in the following Table 1 is corresponding to the number (No.) of the illustrative compound represented by the already described general formula (1). The same is also applicable to Table 2.

[0232]

[Table 1]

	Photosensitive material No.	Spectral sensitizing dye	Organic boron compound	Number of clear steps [steps]
Example 1	. 1	No. 1	Borate (1)	10
Example 2	2	No. 2	Borate (1)	10
Example 3	3	No. 4	Borate (1)	11
Example 4	4	No. 5	Borate (1)	12
Example 5	5	No. 13	Borate (1)	12
Example 6	6	No. 21	Borate (1)	9
Example 7	7	No. 22	Borate (1)	10
Example 8	8	No. 26	Borate (1)	11
Example 9	9	No. 31	Borate (1)	11
Example 10	10	No. 1	Borate (2)	10
Example 11	11	No. 1	Borate (3)	11
Example 12	12	No. 2	Borate (1)	10
Example 13	13	No. 2	Borate (2)	9
Example 14	14	No. 2	Borate (3)	9
Comparative Example 1	15	d-1	Borate (1)	Flown
Comparative Example 2	16	d-2	Borate (1)	Flown
Comparative Example 3	17	d-3	Borate (1)	4

[0233]

From the results of the foregoing Table 1, in the photosensitive materials (1) to (14) of the Examples according to the invention using, as the spectral sensitizing dye, the compound represented by the general formula (1), an image with high sensitivity could be formed. On the other hand, in the photosensitive materials (15) to (17) according to the Comparative Examples, in which the foregoing spectral sensitizing dye as defined in the invention was not used, sufficient sensitivity could not be obtained.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.